

Japanese Patent Laid-open No. HEI 8-315181 A

Publication date: November 29, 1996

Applicant: K.K. Hitachi Seisakusyo

Title: COLLISION DETERMINING METHOD AND APPARATUS THEREFOR

5

(57) [Abstract]

[Object] To provide a collision determination method and an apparatus therefore which determine collision between objects in a resting or moving state in an information processing device such as a CAD device which 10 executes an information processes including an image display process. [Configuration] A CPU 1, a shape memory 5, a graphic processing section 8, a lettering device 16, an image memory 17, a display device 18, an input device 19, and a mask memory group 23 are provided. The CPU 1 executes a collision determination method. The shape memory 5 stores shape data of a 15 colliding object and an object to be collided. The graphic processing section 8 executes a coordinate converting process and a projecting process. mask memory group 23 stores generated masks. The graphic processing section 8 generates a mask of a colliding object and a mask of an object to be collided representing occupying areas of the colliding object and the object to 20 be collided using the shape data of the colliding object and the object to be collided stored in the shape memory 5. The masks are compared with each other so that the collision between the colliding object and the object to be collided is determined.

25 [0227] Some examples of a method of displaying a determined result in the

THIS PAGE BLANK (USPTO)

collision determination method applied to the present invention are explained below.

5

10

15

20

25

[0228] In display of the collision determined result, a colliding state of a colliding object and an object to be collided or a collided state may be clearly displayed, and the result can be displayed by various methods explained below. [0229] As to the collision determined result, as shown in Fig. 36 for example, a colliding object 361 to be determined and an object to be collided 362 are displayed by a graphic image. When a determination is made that they collide. a prescribed graphic which represent the collision like the graph 363 is displayed in relation with a position of a collision area. More specifically, a translucent sphere is drawn around a representative point of the collision area set by a predetermined method, or a sphere is drawn by a line. [0230] Further, instead that the colliding object and the object to be collided are displayed, when any one of the masks 371 is shown like Fig. 37 for example, and a determination is made that the collision occurs, a graphic 363 of a translucent sphere, a circle or the like is generated around the representative point 373 of the collision area so as to be displayed. As the representative point 373, for example, a collision point, which is firstly found in a scanning direction 372 when the mask of the colliding object and the mask of the object to be collided are compared in each pixel area, can be used. [0231] The colliding object and the object to be collided are displayed as shown in Fig. 15, for example. One of or both of the objects are displayed translucently so that an area reduced due to the collision becomes clear. In another manner, wire frame display is used. As shown in Fig. 15, when the

mask of the colliding object and the mask of the object to be collided are

THIS PAGE BLANK (USPTO)

displayed, similarly one of or both of the masks are displayed translucently or displayed by using wire frame. As a result, the collision area can be clear. [0232] An example that the collision area and a reduced quantity are displayed together is explained by using information about a depth of the 5 reduced area due to the collision with reference to Figs. 38, 39 and 40. [0233] In this embodiment, the display is carried out along a flow of the process shown in Fig. 39. That is to say, when a determination is made that the collision is present (step 391), a rectangular solid 382a is generated in an area determined as the collision area at step 392 in each pixel area (see Fig. 10 38(b)). The rectangular solid 382a is such that a size of a pixel area 382 of the mask 381 is used as an upper surface or a bottom surface (see Fig. 38(a)) and (Ds (n,m) - Dm (n,m)) is a length. Ds designates a distance from the object to be collided to a projection surface 383 in each pixel area, and Dm designates a distance from the colliding object to the projection surface in each 15 pixel area. W1 and W2 designate a width of the pixel area. [00234] At step 393, each of the generated rectangular solid is arranged in a position separated from the projection surface 383 of the colliding object only by Dm (n,m) as shown in Fig. 38(b). [0235] Finally, at step 394, the colliding object 401 is displayed translucently, 20 and the object to be collided 402 and the rectangular solid arranged in the

4

25

and the object to be collided 402 and the rectangular solid arranged in the collision area 403 are displayed in an overlapped manner as shown in Fig. 40. When the rectangular solid is displayed, it may be displayed with a color different from that of the colliding object or the object to be collided, or may be flashed. Further, in order to heighten the speed of the process, an overlapped plane such as a surface where two rectangular solids are close to each other is

THIS PAGE BLANK (USPTO)

not drawn.

5

10

15

20

25

[0236] According to the method of displaying the collision determined result in this embodiment, the collision area can be displayed clearly for an operator.

[0237] In this embodiment, the colliding object is displayed translucently, but the colliding object or both of the objects may be displayed translucently or using wire frame.

[0238] Another embodiment that the collision area and the reduced quantity are displayed together by using the information about depth of the area reduced due to the collision is explained below with reference to Figs. 41, 42 and 43.

[0239] In this embodiment, the display is carried out according to a flow of the process shown in Fig. 42. That is to say, when a determination is made that the collision is present (step 411), a well-known labeling process and an outline extracting process are executed in an area determined as the collision area at step 412. The collision area 382 on the mask 381 is grouped (see Fig. 42(a)). [0240] A polyhedron, in which values on the mask of the colliding object and the mask of the object to be collided corresponding to the pixel areas in contours are apexes 421, is generated at step 413, and it is used as an upper surface and a lower surface. The position of the apex 421 is a center point of each pixel area. Further, a side-surface patch in which the contour is an apex is generated at step 414.

[0241] The polyhedron, in which Ds (n,m) and Dm(n,m) are apexes, is generated as shown in a top view of Fig. 42(a) and a side view of Fig. 42(b). When a plurality of the collision areas are present, the polyhedron is generated in each area.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

- [0242] Similarly to the example of Fig. 40, the colliding object is displayed translucently, the object to be collided and the polyhedron generated on the collision area are displayed in an overlapped manner, so that the reduced area is displayed at step 415.
- 5 [0243] According to the method of displaying the collision determined result in this example, the area where the colliding object and the object to be collided collide can be displayed clearly for the operator by using the polyhedron generated according to a degree of reduction in the collision area.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平8-315181

(43)公開日 平成8年(1996)11月29日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G06T	17/00			G06F	15/62	350A	
G06F	17/50				15/60	628A	
	·					680J	

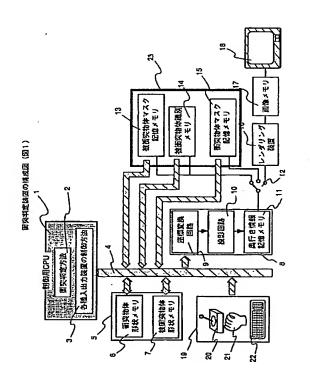
	•	審查請求	未請求 請求項の数29 OL (全 32 頁)		
(21)出願番号	特顧平7-117227	(71) 出願人	000005108 株式会社日立製作所		
(22)出願日	平成7年(1995)5月16日		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地		
		(72)発明者	鵜沼 宗利		
			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内		
		(72)発明者	野中 士郎		
•			茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株		
		(-, ) (5	式会社日立製作所日立研究所内		
		(74)代理人	弁理士 富田 和子		
	•		;		

#### (54) 【発明の名称】 衝突判定方法及び装置

### (57) 【要約】

【目的】CAD装置等の画像表示処理を含む情報処理を 実行する情報処理装置において静止または移動状態で物 体と物体との衝突判定装置及び方法を提供する。

【構成】衝突判定方法を実行するCPU1と、衝突物体 及び被衝突物体の形状データを記憶する形状メモリ5 と、座標変換処理及び投影処理を実行する図形演算処理 部8と、レンダリング装置16と、画像メモリ17と、 表示装置18と、入力装置19と、生成されたマスクを 記憶するマスクメモリ群23とを有し、形状メモリ5に 記憶されている衝突物体及び被衝突物体の形状データを 用いて、図形演算処理部8により、衝突物体及び被衝突 物体の占有領域を示す衝突物体マスク及び被衝突物体マ スクを生成し、これらマスクを比較することで、衝突物 体と被衝突物体との衝突判定を行なう。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】衝突の有無を判定する対象となる衝突物体と、当該衝突物体以外の物体である被衝突物体とが、2次元あるいは3次元の形状情報で記述されている空間で、衝突物体と被衝突物体との衝突判定を行なう衝突判定方法において、

前記衝突物体を切断しない位置に衝突物体用投影面を設 定し、

前記衝突物体用投影面からの平行投影により投影された 前記衝突物体の投影領域を示す投影領域情報、および、 前記投影領域に対応する前記衝突物体の表面領域と前記 衝突物体用投影面との距離を示す奥行き情報のうち少な くとも一方を示す衝突物体マスクを生成し、

前記衝突物体用投影面と平行で、かつ、前記衝突物体を 間に挟むように、被衝突物体用投影面を設定し、

前記被衝突物体用投影面からの平行投影により投影され た前記被衝突物体の投影領域を示す投影領域情報、およ び、前記投影領域に対応する前記衝突物体の表面領域と 前記衝突物体用投影面との距離を示す奥行き情報のう ち、前記衝突物体マスクが示している方の情報を示す被 衝突物体マスクを生成し、

前記投影領域情報および奥行き情報のうち、前記衝突物体マスク及び前記被衝突物体マスクが示している情報を比較することで、前記衝突物体と前記被衝突物体が衝突している可能性があるかどうかを判定することを特徴とする衝突判定方法。

【請求項2】衝突の有無を判定する対象となる衝突物体と、当該衝突物体以外の物体である被衝突物体とが、2次元あるいは3次元の形状情報で記述されている空間で、衝突物体と被衝突物体との衝突判定を行なう衝突判 30定装置において、

前記衝突物体を切断しない位置に衝突物体用投影面を設 定する衝突物体用投影面設定手段と、

前記衝突物体用投影面からの平行投影により投影された 前記衝突物体の投影領域を示す投影領域情報、および、 前記投影領域に対応する前記衝突物体の表面領域と前記・ 衝突物体用投影面との距離を示す奥行き情報のうち少な くとも一方を求める衝突物体投影手段と、

前記衝突物体投影手段で求められた情報を衝突物体マスクとして記憶する衝突物体マスク記憶手段と、

前記衝突物体用投影面と平行で、かつ、前記衝突物体を間に挾むように、被衝突物体用投影面を設定する被衝突 物体用投影面設定手段と、

前記被衝突物体用投影面からの平行投影により投影され た前記被衝突物体の投影領域を示す投影領域情報、およ び、前記投影領域に対応する前記衝突物体の表面領域と 前記衝突物体用投影面との距離を示す央行き情報のう ち、前記衝突物体投影手段で求められた方の情報を求め る被衝突物体投影手段と、

前記被衝突物体投影手段で求められた情報を被衝突物体

マスクとして記憶する被衝突物体マスク記憶手段と、

前記投影領域情報及び前記奥行き情報のうち、前記衝突 物体マスクおよび前記被衝突物体マスクに示されている 方の情報を比較することで、前記衝突物体と前記被衝突 物体が衝突している可能性があるかどうかを判定する判 定手段を有することを特徴とする衝突判定装置。

【請求項3】請求項2において、

前記衝突物体投影手段は、前記衝突物体用投影面を複数の画素領域で構成し、前記衝突物体を前記衝突物体用投 影面に平行投影して前記衝突物体の投影領域を前記画素 領域単位で求めると共に、前記投影領域に対応する前記 衝突物体の表面領域と前記衝突物体用投影面との距離を 示す奥行き情報を前記画素領域単位で求めるものであ り、

前記被衝突物体投影手段は、前記被衝突物体用投影面を前記衝突物体用投影面を構成する画素領域に対応する、複数の画素領域で構成し、前記被衝突物体を前記被衝突物体用投影面に平行投影して前記被衝突物体の投影領域を前記画素領域単位で求めると共に、前記投影領域に対応する前記被衝突物体の表面領域と前記被衝突物体用投影面との距離を示す奥行き情報を前記画素領域単位で求めるものであり、

前記判定手段は、前記衝突物体マスク記憶手段と被衝突 物体マスク記憶手段とに記憶されている、前記衝突物体 マスク及び前記被衝突物体マスクにおける投影領域情報 と奥行き情報とを各画素領域単位で比較することで、前 記衝突物体と前記被衝突物体との衝突判定を行なうこと を特徴とする衝突判定装置。

【請求項4】請求項3において、

前記判定手段は、前記衝突物体マスク及び前記被衝突物 体マスクの投影領域情報が示す投影領域のうち、互いに 重なる画素領域が存在し、かつ、前記衝突物体マスクの 奥行き情報の示す距離が、前記被衝突物体マスクの奥行 き情報の示す距離以下となる画素領域が存在する場合 に、衝突している可能性があると判定することを特徴と する衝突判定装置。

【請求項5】請求項2または3において、

前記衝突物体用投影面設定手段は、前記衝突物体を切断 せず接する位置に衝突物体用投影面を設定するものであ り、

前記被衝突物体用投影面設定手段は、前記衝突物体用投 影面と平行で、かつ、前記衝突物体を間に挟み、前記衝 突物体と接するように、被衝突物体用投影面を設定する ことを特徴とする衝突判定装置。

【請求項6】請求項2または3において、

入力される移動量に応じて、前記衝突物体の移動軌跡を 決定する移動情報生成手段をさらに有し、

前記衝突物体用投影面設定手段は、前記移動する衝突物体を切断しない位置に前記衝突物体用投影面を設定するものであり、

50

前記衝突物体投影手段は、前記衝突物体用投影面からの 平行投影により投影された前記移動する衝突物体が移動 中に占有する領域に対する投影領域、および、前記投影 領域に対応する前記移動する衝突物体の表面領域と前記 衝突物体用投影面との距離を示す奥行き情報のうち少な くとも一方を求めるものであり、

前記被衝突物体用投影面設定手段は、前記衝突物体用投 影面と平行で、かつ、前記移動する衝突物体の軌跡を間 に挟むように、被衝突物体用投影面を設定することを特 徴とする衝突判定装置。

【請求項7】請求項6において、

前記衝突物体用投影面設定手段は、前記移動する衝突物体の軌跡を切断せず、当該移動での最終位置にある衝突物体に接する位置に衝突物体用投影面を設定するものであり、

前記被衝突物体用投影面設定手段は、前記衝突物体用投 影面と平行で、かつ、前記移動する衝突物体の軌跡を間 に挟み、当該移動の初期位置での前記衝突物体と接する ように、被衝突物体用投影面を設定することを特徴とす る衝突判定装置。

【請求項8】請求項2または3において、

前記衝突物体用投影面設定手段と前記被衝突物体用投影 面設定手段とは、投影する方向が互いに異なる、複数組 の衝突物体用投影面及び被衝突物体用投影面を設定し、 前記衝突物体投影手段と前記被衝突物体投影手段とは、 前記設定された複数組の衝突物体用投影面と被衝突物体 用投影面とを用いて、複数組の衝突物体マスク及び被衝 突物体マスクをそれぞれ求め、

前記判定手段は、前記複数組の衝突物体マスク及び被衝突物体マスクを組毎に用いて、それぞれ衝突判定を行な 30 い、衝突している可能性があると判定されないマスクの組が1組でも存在する場合には、衝突しないと判定することを特徴とする衝突判定装置。

【請求項9】請求項8において、

前記衝突物体用投影面設定手段と前記被衝突物体用投影 面設定手段とは、第1の組の衝突物体用投影面及び被衝 突物体用投影面を設定し、

前記衝突物体投影手段と前記被衝突物体投影手段とは、 前記第1の組の衝突物体用投影面と被衝突物体用投影面 とを用いて、第1の組の衝突物体マスク及び被衝突物体 マスクを求め、

さらに、前記衝突物体用投影面設定手段と前記被衝突物体用投影面設定手段とは、前記設定された第1の組の衝突物体用投影面及び被衝突物体用投影面を互いに交換して、第2の組の衝突物体用投影面及び被衝突物体用投影面を設定し、

前記衝突物体投影手段と前記被衝突物体投影手段とは、 前記第2の組の衝突物体用投影面と被衝突物体用投影面 とを用いて、第2の組の衝突物体マスクと被衝突物体マ スクを求めることを特徴とする衝突判定装置。 【請求項10】請求項6において、

前記移動する衝突物体は、平行移動するものであり、 前記移動情報生成手段は、前記平行移動する衝突物体の 移動ベクトル、及び、始点位置と終点位置を決定するも のであり、

前記衝突物体用投影面設定手段は、前記平行移動する衝突物体の移動ベクトルに垂直で、当該移動中の衝突物体を切断しない位置に前記衝突物体用投影面を設定するも、のであることを特徴とする衝突判定装置。

10 【請求項11】請求項10において、

前記衝突物体用投影面設定手段により、前記移動ベクトルの移動先の方向に前記衝突物体用投影面が生成された 場合には、

前記衝突物体投影手段は、前記衝突物体用投影面からの 平行投影により投影された前記移動する衝突物体の終点 位置における衝突物体の投影領域、および、前記投影領域に対応する前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用 投影面との距離を示す奥行き情報のうち少なくとも一方 を求めることを特徴とする衝突判定装置。

20 【請求項12】請求項11において、

前記衝突物体用投影面設定手段により、前記移動ベクトルの移動先の方向とは反対の方向に前記衝突物体用投影 面が生成された場合には、

前記衝突物体投影手段は、前記衝突物体用投影面からの 平行投影により投影された前記移動する衝突物体の始点 位置における衝突物体の投影領域、および、前記投影領 域に対応する前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用 投影面との距離を示す與行き情報のうち少なくとも一方 を求めることを特徴とする衝突判定装置。

0 【請求項13】請求項6において、

前記衝突物体は回転するものであり、

前記移動情報生成手段は、前記回転する衝突物体の始点位置及び終点位置を決定するものであり、

前記衝突物体用投影面設定手段は、前記回転する衝突物体の回転平面に垂直で、回転中の衝突物体を切断しない位置に、前記衝突物体用投影面を設定するものであり、前記衝突物体投影手段は、前記衝突物体用投影面からの平行投影により投影された前記回転する衝突物体の始点位置あるいは終点位置における衝突物体の投影領域、および、前記投影領域に対応する前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用投影面との距離を示す奥行き情報のうち少なくとも一方を求めるものであり、

前記被衝突物体用投影面設定手段は、前記衝突物体用投 影面と平行で、かつ、前記回転中の衝突物体を切断せず に、前記回転中の衝突物体を間に挟むように、被衝突物 体用投影面を設定することを特徴とする衝突判定装置。

【請求項14】請求項6において、

前記衝突物体は、所定の回転量だけ回転すると共に、所定の移動量だけ平行移動するものであり、

50 前記移動情報生成手段は、前記移動する衝突物体の始点

5

位置及び終点位置とを決定するものであり、

前記衝突物体用投影面設定手段は、前記平行移動の移動 ベクトルに垂直で、移動中の衝突物体を切断しない位置 に、前記衝突物体用投影面を設定するものであり、

前記衝突物体投影手段は、前記回転及び平行移動する衝 突物体の始点位置での初期状態から前記所定の回転量だ け回転された状態までに占有される領域の投影領域と、 前記始点位置の初期状態から前記所定の移動量だけ平行 移動されて到達する終点位置での、初期状態から前記所 定の回転量だけ回転された状態までに占有される領域の 投影領域とを、前記投影領域とするものであり、

前記被衝突物体用投影面設定手段は、前記衝突物体用投 影面と平行で、かつ、前記回転中の衝突物体を切断せず に、前記回転中の衝突物体を間に挟むように、被衝突物 体用投影面を設定することを特徴とする衝突判定装置。

【請求項15】請求項14において、

前記衝突物体投影手段は、

前記回転及び平行移動する衝突物体の始点位置での初期 状態にある衝突物体の投影領域、及び、当該初期状態か ら前記所定の回転量だけ回転された状態における衝突物 体の投影領域と、

当該衝突物体が前記始点位置の初期状態から前記所定の 移動量だけ平行移動されて到達する終点位置での初期状態にある衝突物体の投影領域、及び、当該初期状態から 前記所定の回転量だけ回転された状態における衝突物体 の衝突領域とを、前記投影領域とするものであることを 特徴とする衝突判定装置。

【請求項16】請求項14または15において、 前記衝突物体用投影面設定手段により、前記平行移動の 移動ベクトルの移動先の方向に前記衝突物体用投影面が 30 生成された場合には、

前記衝突物体投影手段は、前記衝突物体用投影面からの 平行投影により投影された前記移動する衝突物体の終点 位置における衝突物体の投影領域、および、前記投影領 域に対応する前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用 投影面との距離を示す奥行き情報のうち少なくとも一方 を求めることを特徴とする衝突判定装置。

【請求項17】請求項14または15において、

前記衝突物体用投影面設定手段により、前記平行移動の 移動ベクトルの移動先の方向とは反対の方向に前記衝突 物体用投影面が生成された場合には、

前記衝突物体投影手段は、前記衝突物体用投影面からの 平行投影により投影された前記移動する衝突物体の始点 位置における衝突物体の投影領域、および、前記投影領 域に対応する前記始点位置にある衝突物体の表面領域と 前記衝突物体用投影面との距離を示す奥行き情報のうち 少なくとも一方を求めることを特徴とする衝突判定装

【請求項18】請求項2または3において、 入力される移動量に応じて、前記衝突物体の移動位置を 決定する移動情報生成手段と、

前記移動情報生成手段に入力される移動量から、前記衝 突物体の移動の形態を識別する移動形態識別手段と、 前記移動形態識別手段による識別結果に応じて、選択処 理を実行する選択手段とをさらに有し、

前記衝突物体用投影面設定手段、前記衝突物体投影手段、前記被衝突物体用投影面設定手段、及び前記被衝突 物体投影手段の各々は、前記識別される移動の形態に応 じて予め決定されている処理方法をそれぞれ実行する、 物数の処理をいた。

10 複数の処理手段を設け、

前記選択手段は、前記衝突物体用投影面設定手段、前記 衝突物体投影手段、前記被衝突物体用投影面設定手段、 及び前記被衝突物体投影手段の各々について、前記移動 形態識別手段の識別結果に応じた処理手段を1つ選択し て、当該処理手段の処理を実行させることを特像とする 衝突判定装置。

【請求項19】請求項2または3において、

前記衝突物体の形状は、ある直線方向にスイープされた 形状を有する直線掃引体であり、

20 前記衝突物体用投影面設定手段は、前記直線方向に垂直 で、前記直線掃引体の一端面に接する位置に衝突物体用 投影面を設定するものであり、

前記被衝突物体用投影面設定手段は、前記衝突物体用投 影面と平行で、かつ、前記直線掃引体の他の端面に接す るように、被衝突物体用投影面を設定することを特徴と する衝突判定装置。

【請求項20】請求項19において、

前記衝突物体の形状が前記直線掃引体であるかどうかを 識別する形状識別手段と、

の 前記形状識別手段による識別結果に応じて、選択処理を 実行する選択手段とをさらに有し、

前記衝突物体用投影面設定手段、前記衝突物体投影手段、前記被衝突物体用投影面設定手段、及び前記被衝突 物体投影手段の各々は、前記識別される形状に応じて予 め決定されている処理方法をそれぞれ実行する、複数の 処理手段を設け、

前記選択手段は、前記衝突物体用投影面設定手段、前記 衝突物体投影手段、前記被衝突物体用投影面設定手段、 及び前記被衝突物体投影手段の各々について、前記形状 識別手段の識別結果に応じた処理手段を1つ選択して、 当該処理手段の処理を実行させることを特徴とする衝突 判定装置。

【請求項21】請求項3において、

前記被衝突物体用投影面に被衝突物体を投影する際に、 投影された被衝突物体を識別するための識別情報を前記 画素領域毎に記憶する識別情報記憶手段をさらに有し、 前記判定手段は、前記衝突物体と前記被衝突物体とが衝 突すると判定された画素領域に対応して記憶されている 識別情報をもとに、衝突した前記被衝突物体を特定する ことを特徴とする衝突判定装置。

50

7 .

【請求項22】請求項3において、

前記判定手段は、前記衝突物体と前記被衝突物体とが衝突すると判定された画素領域における、前記衝突物体マスクあるいは前記被衝突物体マスクの奥行き情報をもとに、衝突位置を求めることを特徴とする衝突判定装置。 【請求項23】請求項3において、

前記判定手段の判定結果により、前記衝突物体と前記被 衝突物体とが衝突すると判定された場合には、当該衝突 すると判定された1以上の画素領域の位置に対応して設 定される衝突位置に、衝突を示す所定の形態の画像を、 前記衝突物体及び前記被衝突物体に重ねて表示する、表 示手段をさらに有することを特徴とする衝突判定装置。

【請求項24】請求項3において、

前記判定手段の判定結果により、前記衝突物体と前記被 衝突物体とが衝突すると判定された場合には、当該衝突 すると判定された1以上の画素領域の位置に対応して設 定される衝突位置に、衝突を示す所定の形態の画像を、 前記衝突物体マスクあるいは前記被衝突物体マスクに重 ねて表示する、表示手段をさらに有することを特徴とす る衝突判定装置。

【請求項25】請求項3において、

前記判定手段の判定結果により、前記衝突物体と前記被 衝突物体とが衝突すると判定された場合には、当該衝突 し減り込んでいると判定された各画素領域の位置に、当 該画素領域での前記衝突物体マスクと前記被衝突物体マ スクとの奥行き情報の差に応じた高さを有する直方体あ るいは多面体をそれぞれ形成し、形成した直方体あるい は多面体を前記衝突物体及び前記被衝突物体に重ねて表 示する、表示手段をさらに有することを特徴とする衝突 判定装置。

【請求項26】請求項2において、

前記衝突物体は、複数のポリゴンにより構成されるもの であり、

前記衝突物体投影手段は、前記衝突物体を前記ポリゴン 毎に前記衝突物体用投影面に平行投影して前記衝突物体 のポリゴン毎の投影領域を求めると共に、前記投影領域 に対応する前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用投 影面との距離を示す與行き情報を求めるものであり、

前記判定手段は、前記ポリゴン毎の衝突物体マスクが得られる毎に、当該ポリゴン毎の衝突物体マスクと、前記被衝突物体マスクとを比較して、前記衝突物体と前記被衝突物体との衝突判定を行なうことを特徴とする衝突判定装置。

【請求項27】請求項2において、

前記被衝突物体は、複数のポリゴンにより構成されるも のであり、

前記被衝突物体投影手段は、前記衝突物体を前記ポリゴ された前記変換された座標系で表わされた被衝突物体の ン毎に前記被衝突物体用投影面に平行投影して前記被衝 投影領域を示す投影領域情報および前記投影領域に対応 突物体のポリゴン毎の投影領域を求めると共に、前記投 する前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用投影面と 影領域に対応する前記被衝突物体の表面領域と前記被衝 50 の距離を示す與行き情報を示す被衝突物体マスクを生成

突物体用投影面との距離を示す奥行き情報を求めるものであり、

前記判定手段は、前記ポリゴン毎の被衝突物体マスクが 得られる毎に、当該ポリゴン毎の被衝突物体マスクと、 前記衝突物体マスクとを比較して、前記衝突物体と前記 被衝突物体との衝突判定を行なうことを特徴とする衝突 判定装置。

【請求項28】入力される操作に応じて位置が設定される衝突物体と、当該衝突物体以外の物体である被衝突物体とが、2次元あるいは3次元の形状情報で記述されている空間で、衝突物体と被衝突物体との衝突判定を行ない、その結果に基づいて設定された位置に衝突物体および被衝突物体の画像が表示される、情報処理装置において、

入力される操作を受け付け、前記衝突物体の位置を設定 する入力手段と、

前記設定された位置にある衝突物体と、前記被衝突物体 との衝突判定を行なう衝突判定手段と、

前記衝突判定手段による判定結果を用いて、前記衝突物 20 体および前記被衝突物体のうち少なくとも一方の位置を 再設定して表示する物体位置設定手段とを有し、

前記衝突判定手段は、前記請求項2~27のいずれかに 記載の衝突判定装置であることを特徴とする情報処理装 置。

【請求項29】入力される座標変換命令に応じて座標変 換処理を行なう座標変換回路と、変換された座標系で表 現される物体の形状を入力される投影方向に応じて投影 処理を行う投影回路とを有する情報処理装置において、 衝突の有無を判定する対象となる衝突物体、及び、当該 衝突物体以外の物体である被衝突物体を、2次元あるい は3次元の形状情報として記憶する第1の記憶部と、 前記記憶されている衝突物体の形状情報から、前記衝突 物体を切断しない位置に衝突物体用投影面を設定し、前 記座標変換回路を制御して当該衝突物体用投影面に対応 する座標系を求めるための座標変換処理を実行させ、さ らに、前記投影回路を制御して、前記衝突物体用投影面 からの平行投影により投影された前記変換された座標系 で表わされた衝突物体の投影領域を示す投影領域情報お よび前記投影領域に対応する前記衝突物体の表面領域と 前記衝突物体用投影面との距離を示す奥行き情報を示す 衝突物体マスクを生成し、さらに、前記衝突物体用投影 面と平行でかつ前記衝突物体を間に挟むように被衝突物 体用投影面を設定し、前記座標変換回路を制御して当該 被衝突物体用投影面に対応する座標系を求めるための座 標変換処理を実行させ、さらに、前記投影回路を制御し て、前記被衝突物体用投影面からの平行投影により投影 された前記変換された座標系で表わされた被衝突物体の 投影領域を示す投影領域情報および前記投影領域に対応 する前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用投影面と

30

10

20

するマスク生成部と、

前記制御部で生成された衝突物体マスク及び被衝突物体 マスクを記憶する第2の記憶部と、

前記第2の記憶部に記憶されている、前記衝突物体マスク及び前記被衝突物体マスクの情報を比較することで、前記衝突物体と前記被衝突物体が衝突している可能性があるかどうかを判定する判定部と、

前記判定部で衝突している可能性があると判定された場合には、衝突を示す所定の画像を、前記衝突物体及び前記被衝突物体の画像に重ねて表示する表示部とを有することを特徴とする情報処理装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、2次元或は3次元のCAD装置、コンピュータグラフィックス (CG) 装置、バーチャルリアリテイ (VR) 装置、ゲーム装置等において、実空間にある物体と物体との衝突または干渉における物理的性質を利用してシミュレーションすることで、物体と物体との衝突判定あるいは干渉判定を行なうことを可能とする方法及び装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、物体とある1点の衝突判定については、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.94, No.77, HC94-1-15 [ヒューマンコミュニケーション]、1994年5月27日、1頁から8頁に記載されている。

【0003】上記従来技術は、物体をある視点から見て、物体を表わすポリゴンの形状を、奥行き情報と共に、所定の投影面に平行投影することで、物体の存在領域を表現する。この存在領域の情報に基づいて、ある1点が判定対象となる物体の内部であるかどうかを判定することで、当該点と物体との衝突を判定する。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記従来技術は、物体とある1点の衝突判定だけを行なうものであり、実際的な衝突判定においては、物体と物体との衝突判定が必要である。さらに、静止している物体同士ではなく、回転や移動する物体に対する衝突判定を行う必要もある。

【0005】本発明の目的は、静止状態あるいは移動状 40 態での物体と物体との衝突判定を行なうことができる衝 突判定方法及び装置を提供することにある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、衝突の有無を判定する対象となる衝突物体と当該衝突物体以外の物体である被衝突物体とが2次元あるいは3次元の形状情報で記述されている空間で衝突物体と被衝突物体との衝突判定を行なう衝突判定装置において、前記衝突物体を切断しない位置に衝突物体用投影面を設定する衝突物体用投影面設定手段と、前記衝突物体用投

10

影面からの平行投影により投影された前記衝突物体の投 影領域を示す投影領域情報および前記投影領域に対応す る前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用投影面との 距離を示す奥行き情報のうち少なくとも一方を求める衝 突物体投影手段と、前記衝突物体投影手段で求められた 情報を衝突物体マスクとして記憶する衝突物体マスク記 億手段と、前記衝突物体用投影面と平行でかつ前記衝突 物体を間に挾むように被衝突物体用投影面を設定する被 衝突物体用投影面設定手段と、前記被衝突物体用投影面 からの平行投影により投影された前記被衝突物体の投影 領域を示す投影領域情報および前記投影領域に対応する 前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用投影面との距 離を示す奥行き情報のうち前記衝突物体投影手段で求め られた方の情報を求める被衝突物体投影手段と、前記被 衝突物体投影手段で求められた情報を被衝突物体マスク として記憶する被衝突物体マスク記憶手段と、前記投影 領域情報及び前記奥行き情報のうち前記衝突物体マスク および前記被衝突物体マスクに示されている方の情報を 比較することで前記衝突物体と前記被衝突物体が衝突し ている可能性があるかどうかを判定する判定手段を有す ることを特徴とする衝突判定装置により達成される。

#### [0007]

【作用】本発明においては、設定された衝突物体用投影 面からの平行投影により投影された前記衝突物体の投影 領域を示す投影領域情報、および、前記投影領域に対応 する前記衝突物体の表面領域と前記衝突物体用投影面と の距離を示す奥行き情報のうち少なくとも一方を示す衝 突物体マスクを生成する。

【0008】さらに、前記衝突物体用投影面と平行で、 30 かつ、前記衝突物体を間に挟むように、被衝突物体用投 影面を設定し、この被衝突物体用投影面を用いて、前記 衝突物体マスクと同様に、被衝突物体マスクを生成す る。

【0009】さらに、投影領域情報および奥行き情報のうち、前記衝突物体マスク及び前記被衝突物体マスクが示している情報を互いに比較することで、衝突物体と被衝突物体が衝突している可能性があるかどうかを判定する。

#### [0010]

【実施例】以下、本発明による衝突判定方法を実行する 衝突判定装置の一実施例を図面を用い説明する。

【0011】なお、本実施例では衝突判定装置を例にあけて説明するが、本発明は、CG装置やCG装置を用いたゲーム装置、VRを利用した装置、CAD装置等の図形表示処理を含む情報処理を実行する情報処理装置にも本実施例と同様に適用することができる。これらの装置は、本実施例の構成をそのまま用いるか、あるいは、衝突物体あるいは被衝突物体の形状や移動に関する所定のアルゴリズムを加えることで構成すること可能である。

【0012】本実施例の衝突判定装置は、図1の構成ブ

ロック図に示すように、本装置を制御する制御用CPU 1、バス4、形状メモリ5、図形演算処理部8、スイッチ12、レンダリング装置16、画像メモリ17、表示装置18、入力装置19、及び、マスクメモリ群23を有する。.

【0013】制御用CPU1は、衝突判定方法2および各種入出力装置の制御方法3などの各種アルゴリズムによって構成されるプログラムを実行する。衝突判定方法2を規定する処理アルゴリズムについては後で詳細に述べる。制御用CPU1は、バス4により、各種メモリ、入出力装置、演算装置と接続されている。

【0014】形状メモリ5は、衝突物体形状メモリ6と、被衝突物体形状メモリ7とから構成される。ここで、衝突物体とは、操作者が移動などの操作を行っている物体であり、被衝突物体とは、衝突物体以外の他の周囲の物体を指す。例えば、操作者がコップをつかんで投げる場合、衝突物体はコップであり、床や、周囲の壁、置かれているテーブルなどは、被衝突物体である。

【0015】図形演算処理部8は、座標変換回路9、投影回路10、及び奥行き情報記憶メモリ11より構成される。座標変換回路9、投影回路10には、例えば周知の座標変換処理、投影処理を実行する集積回路(1C)チップを含んでそれぞれ構成される。奥行き情報記憶メモリ11は、後述する衝突物体あるいは被衝突物体のマスク(投影面)の奥行き情報を一時的に記憶するメモリである。ここで、奥行き情報とは、設定された投影面を複数の領域(画素)に分割した場合に、各画素に対応して得られる衝突物体あるいは被衝突物体までの距離を示す情報を指す。

【0016】スイッチ12は、図形演算処理部8で生成された奥行き情報記憶メモリ11に記憶されている奥行き情報等を、マスクメモリ群23の各メモリとレンダリング装置16とに振り分けるもので、そのスイッチ動作は、制御用CPU1で実行される衝突判定方法2により制御される。

【0017】マスクメモリ群23は、被衝突物体マスク記憶メモリ13と、被衝突物体識別メモリ14と、衝突物体マスク記憶メモリ15とから構成される。被衝突物体マスク記憶メモリ13は、設定されたマスク(投影面)から被衝突物体までの距離を画素ごとに記憶する。被衝突物体識別メモリ14は、投影された被衝突物体を識別する情報が記憶される。衝突物体マスク記憶メモリ15は、設定されたマスク(投影面)から衝突物体までの距離を画素ごとに記憶する。

【0018】レンダリング装置16は、処理の結果得られる形状に陰影を付けるため装置である。ここで陰影が付与された衝突物体や被衝突物体等の形状を含む画像や、衝突判定の結果などは、画像メモリ17を介して、表示装置18に表示される。

【0019】なお、衝突判定結果を表示する際には、衝 50 031から見える部分は、太線部分2034となる。従

突物体及び被衝突物体の衝突している状態、あるいは衝突していない状態を示す表示データを、各物体の形状データを用いて制御用CPU1で生成し、生成した表示データを、図形演算処理部8及びスイッチ12を通してレンダリング装置16へ送り、表示装置18に表示させる。

12

【0020】入力装置19は、ジョイスティック20と、データグローブ21と、キーボード22を有する。データグローブ21は操作者の手の動きを検出するためのものである。操作者は、これらの入力装置を用いて、衝突物体の移動などを行う。

【0021】次に、制御用CPU1により実行される、本発明を適用した衝突判定方法2について説明する。本発明を適用した衝突判定方法では、判定の精度、衝突物体或いは被衝突物体の位置や運動によって用いるアルゴリズムを選択することができる。それぞれの条件において用いることができる衝突判定方法の実施例を以下で説明する。

【0022】最初に、衝突判定方法における基本的な処理の流れの実施例を図2に示す。本実施例では、説明の単純化のために、衝突物体及び被衝突物体の形状を2次元として説明する。物体の形状が3次元の場合でも、2次元の場合と比較して奥行き方向が増えるだけであり、2次元の場合と同様に扱える。なお、図3に衝突物体マスクの生成方法を、図4に被衝突物体マスクの生成方法を示す。

【0023】本実施例の衝突判定方法では、図2に示すように、ステップ2011では、衝突物体の形状データを読み込み、さらに、ステップ2012では、前記読み込んだ衝突物体の形状データを投影するための投影面を生成する。例えば、図3に示すように、衝突物体2022に対して、衝突物体用投影面2021を設定する。

【0024】次に、ステップ2013では、衝突物体の存在領域を示す衝突物体マスクを生成する。衝突物体2021から見ると、太線2024の部分となる。2024の裏側は投影面2021から見えないので、見えない領域にはすべて衝突物体が存在するとする。従って、投影面2021から見た衝突物体2022の存在領域は、斜線部分2023となる。この斜線部分2023が、本実施例で定義する衝突物体マスクである。

【0025】また、衝突物体マスクと同様に、被衝突物体マスクも生成する。すなわち、被衝突物体の形状データを読み込み(ステップ2014)、それを投影する被衝突物体用投影面2031を、図4に示すように生成する(ステップ2015)。図4では、2031が被衝突物体用投影面、2032が被衝突物体である。

【0026】次に、ステップ2016では、被衝突物体マスクを生成する。被衝突物体2032のうち投影面2031か6見える部分け、大線部分2034とかる。従

って、上記ステップ2013での衝突物体マスクの生成 と同様の処理で、被衝突物体の存在領域は、斜線部分2 033となる。この斜線部分2033が、本実施例で定 義する被衝突物体マスクである。

【0027】次に、ステップ2017では、生成された 衝突物体マスクと被衝突物体マスクとの重なり判定を行 う。図5に衝突しない場合の例を、図6に衝突する場合 の例を示す。

【0028】衝突物体2041、被衝突物体2042 が、図5に示すような位置にあり衝突しない場合には、 これら物体のマスク、すなわち投影面2021に対する 衝突物体マスク2023、及び投影面2031に対する 被衝突物体マスク2033は、重ならない。一方、衝突 物体2051、被衝突物体2052が、図6に示すよう な位置にあり衝突する場合には、衝突物体マスク202 3及び被衝突物体マスク2033は領域2053で重な

【0029】従って、衝突物体マスクと被衝突物体マス クとの重なり判定を行うことにより、衝突物体と被衝突 物体との衝突判定ができる。

【0030】本実施例は、上記図2の基本的処理手順を 用いるもので、衝突判定の対象となる物体の存在領域を 示すマスクを生成し、その領域を比較するだけで衝突判 定ができるといった効果がある。

【0031】次に、衝突物体が静止状態あるいは静止状 態として近似可能な運動状態における衝突判定方法の処 理の流れの他の実施例を、図7~図15を用いて詳細説 明する。

【0032】最初、衝突物体マスクを生成する。制御用 CPU1は、衝突物体形状メモリ1より衝突物体37の 30 形状データを、衝突物体形状メモリ6(図1参照)から 読み込み、入力する(ステップ25)。ここで、以下の 説明で用いる衝突物体37は、図8に示すような、正面 形状37a、上面形状37b、及び、側面形状37cを 有するものとする。

【0033】次に、ステップ26において、衝突物体3 7を切断せず、衝突物体37全体が平行投影されるのに 充分な面積を有する衝突物体用投影面を、座標変換回路 9 (図1参照)を用いて生成する。衝突物体を切断しな い投影面としては、例えば、衝突物体に外接する多面体 40 を生成し、その外部に平面を生成しそれを投影面とす

【0034】衝突物体37の衝突物体用投影面41への 投影のようすを図9に示す。ここで、図9の下半分は、 衝突物体用投影面41と衝突物体37とを、衝突物体3 7の正面図方向から見た図であり、上半分は、後述する ステップ27~29で、衝突物体用投影面41上に生成 される、図8の上面図方向から見た、2次元の衝突物体 マスクの一例を示している。

10により衝突物体37を衝突物体用投影面41へ平行 投影し、zバッファ法を用いて隠面処理を行う。具体的 には、衝突物体用投影面41をマトリックス状に配置さ れている複数の画素領域から構成し、衝突物体用投影面 41からの平行投影により投影される衝突物体37の表 面までの距離を各画素領域に分割して求め、その求めら

れた値を奥行き情報として奥行き情報記憶メモリ11に 格納する。したがって、奥行き情報記憶メモリ(z-b

uffer) 11の画素領域毎の値を見ることにより、 . 10 衝突物体用投影面41から衝突物体37の投影されてい る表面各部までの距離がわかる。

【0036】例えば、図9に示すように、衝突物体用投 影面41が、行方向n、列方向mの複数の画素領域に分 割されているとする。 奥行き情報メモリ11には、各画 素領域毎に、衝突物体までの距離が与えられる。また、 衝突物体が投影されない画素領域には、投影されなかっ た事を示す値であるφを与えるものとする。

【0037】各画素領域に与える値をDm(n, m)と すると、図9において、衝突物体が投影されない領域、 例えば領域 (1, 1) では、Dm (1, 1) = φ、衝突 物体37と衝突物体用投影面41との距離が a である領 域 (2, 3) では、Dm (2, 3) = a、同じく距離が b である領域 (2, 6) では、Dm (2, 6) = b とな

【0038】以下の説明では、衝突物体と衝突物体用投 影面とから求められる、上記で定義されるDmの値の群 を「衝突物体マスク」と定義する。

【0039】次に、ステップ29では、スイッチ12の 切り換えにより與行き情報記憶メモリ11 (図1参照) と衝突物体マスク記憶メモリ13とが接続され、求めら れた衝突物体マスクのデータが、衝突物体マスク記憶メ モリ15に格納される。

【0040】次に、被衝突物体マスクを生成する。ステ ップ31において、座標変換回路9により、被衝突物体 用投影面を生成する。被衝突物体用投影面は、衝突物体 用投影面に平行で、衝突物体を切断せず、かつ、衝突物 体用投影面との間に衝突物体を挿む、衝突物体用投影面 と同様の形状の平面とする。

【0041】本実施例における被衝突物体用投影面51 への投影のようすを図10に、被衝突物体61の形状例 を図11に示す。例えば、衝突物体用投影面41が図1 0に示される位置にある場合には、被衝突物体用投影面 51は、衝突物体37の反対側に配置される。

【0042】なお、被衝突物体用投影面51を生成する 際には、被衝突物体61の位置を特に考慮する必要はな い。本実施例では、ここで生成される被衝突物体用投影 面51と、先に生成された衝突物体投影面41とで挟ま れる空間内において衝突判定を行なう。

【0043】次に、ステップ30で入力された形状デー 【0035】次に、ステップ27、28では、投影回路 50 夕により表わされる被衝突物体61を、ステップ32で

被衝突物体用投影面51へ平行投影する。このときの投 影区間は、衝突物体用投影面41と被衝突物体投影面5 1とに挟まれた空間とする。被衝突物体用投影面51で は、衝突物体用投影面41と同じように、m×nの画素 領域に分割し、当該各画素領域が、平行に対峙する衝突 物体用投影面41の各画素領域と1対1に対応するよう に設定する。

【0044】次に、ステップ33で、上記ステップ27 と同様に、投影回路10により、 z バッファ法を用いて 隠面処理を行ない、奥行き情報記憶メモリ11に各画素 領域において求められた、被衝突物体用投影面51から 被衝突物体61までの距離を格納する。また、衝突物体\*

$$Ds(m, n) = w - DS(m, n)$$

であると定義する。例えば奥行き情報記憶メモリ11の 各画素毎の記憶データの初期値をwとし、該初期値から 上記で求められたDS (n, m) の値を減算する構成と しても良い。また、被衝突物体61が投影されない場合 (DS (m, n) = ø) に対しては、Ds (m, n) = **øとする。** 

【0046】このようにして得られた距離は、衝突物体 用投影面41から、被衝突物体61の、被衝突物体用投 影面51で投影される表面の裏面までの距離となる。

【0047】本実施例では、以上で生成された被衝突物 用投影面51及び衝突物用投影面41と、被衝突物61 とから得られるD s の値の群を「被衝突物体マスク」と 定義する。

【0048】被衝突物体マスクのデータは、ステップ3 4において、奥行き情報記憶メモリ11からスイッチ1 2を通して、被衝突物体マスク記憶メモリ13(図1参 照) へ格納される。

【0049】本ステップでは、さらに、例えば被衝突物 体形状メモリ6に、形状と共に予め記憶されている被衝 突物体を識別するための識別情報を、被衝突物体マスク に対応する画素領域毎に読みだし、識別情報Di (m. n)として、スイッチ12を通して被衝突物体識別メモ リ14 (図1参照) へ格納する。

【0050】本実施例では、以上のように、ステップ2 5~29で生成された衝突物体マスクと、ステップ30%

$$Dm (n, m) = \phi \quad or$$

あるいは、衝突物体37から衝突物体用投影面41まで の距離が、被衝突物体用投影面51により投影される被 衝突物体61の表面から衝突物体用投影面41までの距 離よりも大きい場合、すなわち、

【0055】一方、

\*用投影面41と同様に、被衝突物体61が投影されない 場合はφを与える。各画素領域の値をDS(n, m)と すると、例えば、被衝突物体61が投影されない領域 (1, 1) では、DS (1, 1) = o、被衝突物体 6 1 と被衝突物体用投影面51との距離が c'である領域 【0045】本実施例では、上記のようにして得られた 被衝突物体用投影面51上の各画素領域の値を、さら に、衝突物体用投影面41からの距離に変換する。すな わち、衝突物体用投影面41と被衝突物体用投影面51 との距離wとすると、被衝突物体61の投影された表面 の各部から衝突物体用投影面41までの距離Dsは、

16

#### (数1)

マスクを生成する構成とする。

※~34で生成された被衝突物体マスクとを用いて衝突判 定を行なうものである。

【0051】なお、図7で示されている処理の流れは、 本実施例での処理構成を判り易く示すためのものであ り、制御用CPU1の経時的な処理動作を限定するもの ではない。実際の制御用CPU1の動作では、例えば、 ステップ25~29が実行され衝突物体マスクを生成 し、その後、ステップ30~34が実行され被衝突物体

【0052】次に、ステップ35では、被衝突物体マス クDs (n, m) の値が全て o であるかをチェックす る。被衝突物体マスクを生成するための投影領域は、衝 突物体に外接する。もし、被衝突物体マスクの全ての要 素がφであれば、当該投影領域内に被衝突物体は存在し ない。従って、衝突物体37は、被衝突物体に衝突しな いと判定される。

【0053】ステップ35において全てがぁでないと判 定された場合、ステップ36へ進み、衝突物体用投影面 41に投影して得られた衝突物体マスクDm(n,m) と被衝突物体マスクDs(n,m)とを比較して、衝突 判定を行なう。

【0054】比較に際しては、上記両マスクを、互いに 対応する各画素領域ごとに比較して、Dm(n,m)或 いはDs (n, m) の何れかが ø である場合、すなわ ち、

#### $Ds (n, m) = \phi$ (数2)

40. 示する。判定結果の表示に際しては、例えば、衝突物体 及び被衝突物体を、それらの相対位置関係や衝突した領 域等が示されるように、レンダリング装置16および画 像メモリ17を通して、前記判定結果と併せて表示す る。なお、衝突領域の表示例については後述する。 【0057】上記ステップ36での衝突判定に関して、 より詳細に説明する。

【0058】図9に示される衝突物体マスク43におい て、あるnの値に対して、m方向に並ぶ(直線44上に 位置する)、1列の画素領域での値は、図12に示すよ 【0056】最後に、衝突判定結果を表示装置18に表 50 うになる。図12において、横軸が列方向 (m方向) 、

10

20

縦軸が衝突物体用投影面41から衝突物体37までの距離、または投影が無かったことを示す。図中では、領域72が距離情報が入っている領域、領域71が φの入っている領域である。

【0059】ここで、領域71及び72は、決して衝突物体37が存在しない領域であり、領域73は、衝突物体が存在する可能性のある領域である。

【0060】一方、図10に示される被衝突物体マスク52において、あるnの値に対して、m方向に並ぶ(直線54上に位置する)、1列の画素領域での値は、図13に示すようになる。図13において、横軸が列方向(m方向)、縦軸が衝突物体用投影面41を基準とした

(m方向)、 板軸が関矢物体角技形面41を基準としたときの被衝突物体61までの距離または、投影が無かったことを示す。である。図中では、領域81が距離情報が入っている領域、領域82が。の入っている領域である。

【0061】ここで、領域81及び82は、決して被衝突物体61が存在しない領域となり、領域83は、被衝突物体61が存在する可能性がある領域である。

【0062】したがって、衝突物体61と被衝突物体37とが、図14に示すように衝突しない場合、被衝突物体61が衝突物体37よりも衝突物体用投影面41側にある。すなわち、被衝突物体61が存在する可能性のある領域83と、衝突物体37が存在する可能性のある領域73とは全く重ならないため、上記数3の関係が、全ての画素領域(n, m)に対して成立する。

【0063】一方、衝突物体61と被衝突物体37とが、図15に示すように衝突する場合、衝突している領域101に含まれる画素領域(n,m)では、上記数4が成立する。この領域101では、衝突物体37が被衝突物体61にめり込んでいることを意味する。

【0064】以上説明したように、すべての画素領域 (n, m) で衝突物体37と被衝突物体61とのマスクの値を比較し、上記数2あるいは数3が全ての領域で成

の値を比較し、上記数2あるいは数3か全ての領域で成立する場合、衝突物体37と被衝突物体61とは衝突していないと判定する。それ以外の場合、すなわち上記数4が成立する領域が存在する場合には、衝突物体37と被衝突物体61とは衝突すると判定される。

【0065】衝突したと判定された場合には、衝突物体3-7に衝突した被衝突物体61の特定を行なう。被衝突物体61を特定するには、投影された被衝突物体61の識別情報が記録されているDiを用いる。例えば、領域(k, 1)で、上記数4なる関係が成り立った場合、Di(k, 1)の情報を見ることにより、そこに投影された被衝突物体61が特定できる。

【0066】さらに、衝突物体マスク及び被衝突物体マスクの各領域の値は、衝突物体用投影面41からの距離を表しているので、衝突領域に含まれる画素領域でのマスクの値を読むことで、衝突領域の位置を特定することもできる。

18

【0067】本実施例によれば、静止状態あるいは静止 状態と近似できる状態での、物体と物体との衝突判定を 行なうことができる衝突判定方法及び装置を提供するこ とができる。

【0068】さらに、本実施例によれば、ハードウエア 化され、高速に処理が行える座標変換回路及び投影回路 を用いて、衝突物体マスク及び被衝突物体マスクの各画 素領域での値を求め、それらの値の大小関係だけで衝突 判定ができるため、高速に衝突判定ができる。

【0069】さらに、本実施例によれば、衝突領域に該当するマスクの値から、生成した投影面に対する衝突領域の位置を求めることができる。

【0070】さらに、本実施例によれば、投影された被 衝突物体の識別情報から、衝突した被衝突物体を特定す ることができる。

【0071】次に、本発明による衝突判定方法の他の実施例を、図16を用いて説明する。

【0072】本実施例では、衝突物体に、衝突物体用投 影面と被衝突物体用投影面とが接し、かつ、衝突物体用 投影面の大きさが、当該投影面に投影したときの衝突物 体の投影図形に外接するように、衝突物体用投影面及び 被衝突物体用投影面を生成するものである。

【0073】本実施例の衝突判定方法は、上記図7に示された衝突判定方法と基本的には同じ処理を行なうものであるが、衝突物体及び被衝突物体用の投影面の位置の設定方法(図7のステップ26及びステップ31)だけが異なる。

【0074】衝突物体用投影面41及び被衝突物体用投影面51が、図16(a)に示すような位置にあり、被衝突物体が図中114の位置にある場合には、被衝突物体用投影面51に被衝突物体114が投影される。このため、衝突判定を行なうために、上記図7のステップ36へ進む必要になる。

【0075】しかし、図16(a)に示されるような衝突物体37および被衝突物体114の配置の場合には、 両物体が衝突しないのは明白である。

【0076】したがって、本実施例では、上記図7のステップ26、31で、衝突物体37に接するように、衝突物体用投影面112及び被衝突物体用投影面113を生成する(図16(b)側面図参照)。

【0077】このように投影面112、113を生成すると、被衝突物体114は、2つの投影面112、113で挟まれる投影区間の外側に位置し、被衝突物体用投影面113に被衝突物体114は投影されず、図7のステップ35において、全ての要素がすと判定されるため、ただちに衝突なしと判定され、図7のステップ36の処理が不必要となる。

【0078】また、衝突物体用投影面に衝突物体37を 投影したときに生成される投影図形に外接するような大 50 きさを有するように、衝突物体用投影面及び被衝突物体 用投影面を生成する場合にも、上記と同様のことが言える。すなわち、図16(b)上面図に示されているように、衝突物体用投影面112の大きさを、衝突物体37の投影図形と同じ大きさとすることで、衝突判定すべき画素領域の個数を減少させることができ、より迅速な衝突判定が可能となる。

【0079】また、奥行き情報記憶メモリ11に値を記憶する場合、当該値は有限のビット精度で記憶される。 このため、記憶する値の上限と下限の距離が短い方が、 より高い精度で記憶される。

【0080】本実施例では、衝突物体用投影面を41に、被衝突物体用投影面を51に置いた場合に形成される領域111を省き(図16(a)参照)、衝突物体投影面112及び被衝突物体用投影面113を衝突物体37へ接するように生成することで、奥行き情報記憶メモリ11に格納する値の精度を高めることができる。

【0081】本実施例によれば、投影面の大きさを減少させることにより、投影処理及び衝突判定処理を行なう\*

 $Dm1 (n, m) \leq Ds1 (n, m)$ 

なる領域127が存在し、衝突物体37及び被衝突物体 20 61は衝突していると判定される。

【0086】しかし、図17に示されるように、衝突物体37と被衝突物体61とは衝突していない。これは、上記方法では、投影面から見える1つの視線方向における形状についての情報はあるが、この視線方向以外の方向からしか見えない面についての情報は欠落しているからである。

【0087】そこで、本実施例では、衝突物体マスクと 被衝突物体マスクの対を複数用い、見えない面を1つで も少なくすることで、衝突判定の確度を向上する。

【0088】本実施例の衝突判定方法を実行する衝突判定装置は、上記図1に示す構成において、被衝突物体マスク記憶メモリ13、被衝突物体識別メモリ14、及び衝突物体マスク記憶メモリ15よりなるメモリマスク群23を複数設けたことを特徴とする。本実施例では、メモリマスク群の個数は具体的に限定されるものではないが、以下の説明では、メモリマスク群23を2つ設けた場合について説明し、一方のメモリマスク群を第1群、他方を第2群とする。

【0089】また、本実施例の衝突判定方法は、以下で 説明されるマスクの生成方法以外については、上記図7 に示される処理の流れと基本的に同じである。

【0090】本実施例の衝突判定方法においては、最初、図17に示すような配置に衝突物体用投影面41及び被衝突物体用投影面を51に置いて投影処理を行い、衝突物体マスク、被衝突物体マスクをそれぞれ生成する。生成した各マスクを第1群の各メモリに記憶する。ここでは、第1群に記憶されているマスクでは、図17で示される、衝突物体マスクDm1が領域126、被衝突物体マスクDs1が領域125の値となり、衝突を示

\*べき画素領域の個数を減少させることができるため、高 速に衝突判定処理が行うことができる。

20

【0082】さらに、本実施例によれば、投影面と衝突物体との距離が短いので、奥行き情報記憶メモリ11に記憶する値の精度が高められ、その結果、衝突物体マスク及び被衝突物体マスクのデータ精度を高めることが可能となる。

【0083】次に、本発明による衝突判定方法の他の実施例を、図17を用いて説明する。

10 【0084】本実施例は、衝突物体マスクと被衝突物体マスクの対を複数用いて、衝突判定を行なうものである。

【0085】例えば、衝突物体37を投影する衝突物体用投影面41、及び、被衝突物体61を投影する被衝突物体用投影面51が、図17に示すように配置された場合を考える。このときの衝突物体マスクDm1、及び、被衝突物体マスクDs1は、領域126及び125となる。従って、

20 す領域127が存在することになる。

(数5)

【0091】次に、第1群に記憶されているマスクが得られたのと逆の方向から投影処理を行う。すなわち、衝突物体用投影面41を122へ、被衝突物体用投影面21を121の位置へ設定し、各マスクを新たに生成し、第2群の各メモリに記憶する。ここでは、第2群に記憶されているマスクは、衝突物体マスクDm2が領域123、被衝突物体マスクDs1が領域124の値となる。第2群に記憶されたマスクの場合、上記数3を充たす衝突領域は存在しない。

0 【0092】従って、第2群に記憶されているマスクの データによれば、衝突物体37と被衝突物体61とは衝 突しないと判定される。

【0093】単一のメモリマスク群のデータを用いての判定は、前記した図17の例のように、見えない部分の情報の欠落のため、衝突しないと判定された場合は正しいが、衝突すると判定した場合には、正しくない場合がある。すなわち、1対のマスクだけによる衝突するとの判定結果には、必ず衝突するということを意味するのではなく、より正確には、衝突する可能性があることを意味するものである。

【0094】本実施例では、各メモリマスク群の判定結果をもとに、各メモリマスク群のデータによる判定結果が、"全て"衝突すると判定した場合に、衝突物体と被衝突物体は衝突すると判定し、それ以外の場合には衝突しないと判定する。

【0095】本実施例ではマスクメモリ群を2つ用いた場合について説明したが、マスクメモリ群を2つ以上用いる場合でも同様である。

で示される、衝突物体マスクDm1が領域126、被衝 【0096】すなわち、投影方向を複数設け、各方向か 突物体マスクDs1が領域125の値となり、衝突を示 50 ち投影して得られるマスクの対を、複数のマスクメモリ 群にそれぞれ記憶する。さらに、それらのマスクメモリ 群の中で、衝突しないとの判定に対応するデータを有す るメモリマスク群を捜す。

【0097】1つでも衝突しないと判定するデータを備えるマスクメモリ群があれば、衝突物体と被衝突物体と は衝突しないと判定される。投影方向を増やし、生成するマスクを増やせば増やすほど、衝突判定の確度は向上する。

【0098】本実施例によれば、複数の投影方向から投影することにより、影になって見えないために起こる情 10報の欠落を減少させ、衝突判定の確度を向上させることができるという効果がある。

【0099】次に、本発明による衝突判定方法の他の実施例を、図18を用いて説明する。

【0100】本実施例は、投影面を1つだけ用いて、衝突物体マスクと被衝突物体マスクを生成するものである。本実施例の衝突判定方法では、上記図7に示された衝突判定方法と基本的には同じ処理を行なうものであるが、被衝突物体マスクの生成方法(図7のステップ31~33)だけが異なる。

【0101】例えば、衝突物体用投影面41が、図18に示すような位置にあるとする。この場合、上記図7の処理により、衝突物体用投影面41に近い方の面だけが投影され、衝突物体マスク83が生成される。

【0102】次に、被衝突物体61を衝突物体用投影面41に投影する。ただし、この時投影するのは、衝突物体用投影面41に遠い方の面だけを投影して、被衝突物体マスク73を求める。なお、衝突物体用投影面41に対して遠い面だけを投影する処理は、周知の投影処理あるいは処理回路を利用して実現することが出来る。

【0103】本実施例によれば、衝突物体用投影面を設定するだけで、上記図7の実施例で得られるものと同様な、衝突物体マスク及び被衝突物体マスクを生成することができる。

【0104】次に、本発明による衝突判定方法の他の実施例について、図19を用いて説明する。

【0105】本実施例は、衝突物体が移動する場合での 衝突判定方法である。上記実施例で説明した静止状態あ るいは静止状態と近似できる状態での衝突判定(図7参 照)と、本実施例で説明する移動状態での衝突判定処理 との違いは、衝突物体マスク及び被衝突物体マスクの生 成方法が違うだけであり、マスク生成後の衝突判定処理 等のその他の処理は、静止状態での衝突判定方法におけ る処理と同一である。

【0106】本実施例における、衝突物体が移動する場合の衝突物体マスク及び被衝突物体マスクの生成方法を図19を用いて説明する。本図において、衝突判定をすべき時間範囲における、衝突物体の始点位置を130、終点位置を131、移動軌跡を134とする。

【0107】本実施例では、本図に図示されているよう 50 流れを図21に示す。

に、衝突物体用投影面132は、ここで考慮する時間範囲で移動中の衝突物体を切断しない位置、例えば、終点位置にある衝突物体131に接する位置に置く。

22

【0108】次に、移動軌跡134に沿って動く衝突物体を、微小時間Δt毎に、上記で説明した静止状態の衝突判定方法での投影処理と同様に、衝突物体用投影面132に投影する。このようにして投影された各微少時間毎の衝突物体に関する衝突物体用投影面132に対する奥行き情報を合成すると、領域137のようになる。本実施例では、これを衝突物体マスクとする。

【0109】被衝突物体用投影面133は、ここで考慮する時間範囲で移動中の衝突物体を切断せず、衝突物体用投影面132に平行で、かつ移動中の衝突物体を常に挟む位置、例えば始点位置にある衝突物体133に接する位置に置く。

【0110】次に、衝突物体用投影面132と被衝突物体用投影面133とに挟まれた空間に存在する被衝突物体を、上記で説明した静止状態の衝突判定方法での投影処理と同様に、被衝突物体用投影面133に投影する。このようにして投影されて得られる奥行き情報が、被衝突物マスクとなる。

【0111】次に、上記で得られた衝突物体マスクと被衝突物体マスクとを、上述した静止状態での衝突判定方法と同様に比較して、衝突判定を行う。以上の処理により、衝突物体用投影面132より見える位置にある、被衝突物体との衝突判定をすることが出来る。

【0112】本実施例によれば、移動過程の衝突物体を、微少時間ごとに投影することにより移動中の衝突物体でも、静止状態と同様に衝突判定を行うことができる。

【0113】また、衝突判定の精度を増すためには、図17の実施例のように、複数のマスクメモリ群を設けておき、上記の条件の衝突物体用投影面及び被衝突物体投影面の対を複数設け、これらを用いて、複数の視線方向から見た場合の衝突判定を行なう。これにより見えない面が減少し、衝突判定の精度が向上する。

【0114】次に、本発明による衝突判定方法の他の実施例について、図20、図21を用いて説明する。

【0115】本実施例は、上記図18の実施例のように 投影面を1つだけ用いて、2組の衝突物体マスクおよび 被衝突物体マスクを生成し、これらを用いて衝突判定を 行なうものである。上記図19の実施例とは、衝突物体 マスクと被衝突物体マスクの生成方法に関する処理を除 いて、基本的には同一の処理を行なう。以下では、本実 施例のマスクの生成に係る処理について説明する。

【0116】本実施例では、図20に示すように、衝突物体が、その始点位置37からΔLだけ移動して、終点位置37、へ移動する場合において、被衝突物体61との衝突判定を考える。本実施例の衝突判定方法の処理の

10

【0117】最初、上記図19の実施例と同様に、衝突物体用投影面(投影面)41を、移動する衝突物体の終点位置37、に接する位置に設定する(ステップ1201)。さらに、本ステップでは、衝突物体が移動を開始する位置を定義づけるためのクリッピング面41、を、衝突物体の始点位置37に接する位置に設定する。本実施例では、投影面41とクリッピング面41、との間に挟まれる領域を、衝突判定が行なわれる投影領域とする。

【0118】次に、平行投影を行なうための投影方向 (視線方向)を設定し(ステップ2102)、奥行き情報記憶メモリ10(図1参照)に格納されている奥行き情報の初期化を実行する(ステップ2103)。

【0119】次に、第1の被衝突物体マスクを生成する。ステップ2104で、被衝突物体61の投影面41に遠い方の面を投影面41に投影し、ステップ2105で、投影された被衝突物体61に基づいて得られた、奥行き情報記憶メモリ10の画素領域毎の奥行き情報(z値)を、被衝突物体マスクNo1として、第1の被衝突物体マスク記憶メモリに格納する。

【0120】次に、第1の衝突物体マスクを生成する。ステップ2106で、奥行き情報記憶メモリ10に格納されているデータの初期化を行った後、ステップ2107で、終点位置にある衝突物体37°の投影面41に近い方の面を投影面41に投影する。さらに、ステップ2108で、投影された衝突物体37°に対応して得られた奥行き情報記憶メモリ10の奥行き情報(z値)を、衝突物体マスクNo1として、第1の衝突物体マスク記憶メモリに格納する。

【0121】ステップ2109では、上記ステップで得られた被衝突物体マスクNo1と衝突物体マスクNo1と衝突物体マスクNo1 とを比較し、例えば上記図7の実施例での衝突判定処理と同様な衝突判定処理により、衝突を判定する。ここで、衝突しないと判定された場合は、移動する衝突物体37と被衝突物体61とは衝突しないため、ステップ2118へ進み、判定処理を終了する。

【0122】ステップ2109で衝突ありと判定された場合には、ステップ2110以降へ進み、今度は上記マスクの生成で用いられた視線方向とは逆の方向からの投影処理を行なうことでマスクを生成し、これらマスクを用いて衝突判定を行なう。

【0123】すなわち、ステップ2110で、奥行き情報記憶メモリ10に格納されているデータの初期化を行った後、第2の被衝突物体マスクを生成する。ステップ2111で、被衝突物体61の投影面41に近い方の面を投影面41に投影し、ステップ2112で、投影された被衝突物体61に対応して得られた、奥行き情報記憶メモリ10の画素領域毎の奥行き情報(z 値)を、被衝突物体マスクN の2として、第2の被衝突物体マスク記憶メモリに格納する。

【0124】次に、第2の被衝突物体マスクを生成する。ステップ2113で、奥行き情報記憶メモリ10に格納されているデータの初期化を行った後、ステップ2114で、始点位置にある衝突物体37の投影面41に遠い方の面を投影面41に投影し、ステップ2115

24

で、投影された衝突物体37に対応して得られた奥行き情報 (z値)を、衝突物体マスクNo2として、第2の 被衝突物体マスク記憶メモリに格納する。

【0125】ステップ2116では、上記ステップ2109と同様に被衝突物体マスクNo2と衝突物体マスクNo2とを比較し、衝突を判定する。ここで、衝突すると判定された場合は、投影面に対して垂直な2つの視線方向においては、移動する衝突物体37と被衝突物体61とは衝突すると判定でき、ステップ2117へ進み、判定処理を終了する。

【0126】本実施例によれば、投影面を1つだけ用いて、移動する衝突物体と被衝突物体との衝突判定が可能となる。

【0127】次に、本発明による衝突判定方法の他の実20 施例について、図22を用いて説明する。

【0128】本実施例は、衝突物体あるいは被衝突物体が複数のポリゴンから構成されている場合に、マスク記憶メモリを用いることなく、衝突判定を行なうことが出来る方法である。本実施例の衝突判定方法において、投影面の設定や投影処理は、上記図21の実施例の方法と基本的には同一であるが、衝突判定の処理が異なる。

【0129】本実施例では、上記図21の実施例と同様に、衝突物体が、その始点位置37からΔLだけ移動して、終点位置37、へ移動する場合において、被衝突物体61との衝突判定を考えるものとする(図20参照)。

【0130】本実施例の衝突判定方法の処理の流れの例を、図22(a)、(b)に示す。

【0131】最初に、衝突物体を先に投影する場合について説明する。ここで、ステップ2201~2204の処理は、上記図21の実施例で用いられたものと同様な処理である。

【0132】すなわち、図22(a)の処理の流れに示すように、最初、衝突物体用投影面(投影面)41を、移動する衝突物体の終点位置37'に接する位置に設定し、さらに、衝突物体が移動を開始する位置を定義づけるためのクリッピング面41'を、衝突物体の始点位置37に接する位置に設定する(ステップ2201)。本実施例では、投影面41とクリッピング面41'との間に挟まれる領域を、衝突判定が行なわれる投影領域とする。

【0133】さらに、平行投影を行なうための投影方向 (視線方向)を設定し(ステップ2202)、奥行き情 報記憶メモリ10に格納されている奥行き情報の初期化 50 を実行する(ステップ2203)。ステップ2204で は、終点位置にある衝突物体37の投影面41に近い方 の面を投影面41に投影し、投影された衝突物体37に 基づいて得られる、画素領域毎の奥行き情報(z値)を 奥行き情報記憶メモリ10に格納する。

【0134】ステップ2205では、被衝突物体61を 構成するポリゴン毎に、投影面41に遠い方の面を投影 面41に投影し、投影されたポリゴンに基づいて得られ る、画素領域毎の奥行き情報 (z値)を、ステップ22 04でデータが書き込まれている奥行き情報記憶メモリ 10に書き込んでいく。

【0135】ここで、投影されたポリゴンの奥行き情報 を書き込む際には、ステップ2205で得られた画素領 域毎のz値が、ステップ2204で得られたz値よりも 大きい場合、すなわち、被衝突物体61の遠い面から投 影面41までの距離が、衝突物体37の近い面から投影 面41までの距離よりも大きい場合にのみ、当該画素領 域のz値を書き換え、この書き換え処理を示すフラグを 立てる。

【0136】ステップ2206では、全てのポリゴンに 対する処理が終了したかどうかを判定する。

【0137】ステップ2207では、ステップ2205 で投影されたポリゴンに対する処理において、フラグが 立ったかどうかを調べ、フラグが立った場合には、被衝 突物体と衝突物体とは、当該ポリゴンにより表された領 域において衝突していると判定する。

【0138】ステップ2207で、フラグが立たない場 合には、ステップ2205へ戻り、全てのポリゴンにつ いてステップ2205、2206、2207を繰り返 し、被衝突物体を構成する全てのポリゴンに対してフラ グが立たない場合に限り、衝突なしと判定する。

【0139】被衝突物体を先に投影する場合について も、図22(a)での処理の流れと同様に衝突判定が実 行できる。

【0140】すなわち、図22(b)に示すように、衝 突物体用投影面(投影面)41を、移動する衝突物体の 終点位置37'に接する位置に設定し、さらに、衝突物 体が移動を開始する位置を定義づけるためのクリッピン グ面41'を、衝突物体の始点位置37に接する位置に 設定する (ステップ2211)。

【0141】さらに、平行投影を行なうための投影方向 40 (視線方向)を設定し (ステップ2212)、奥行き情 報記憶メモリ10に格納されている與行き情報の初期化 を実行する(ステップ2213)。

【0142】ステップ2214では、被衝突物体61の 投影面41に遠い方の面を投影面41に投影し、投影さ れた被衝突物体61に基づいて得られる、画素領域毎の 與行き情報 (z値)を奥行き情報記憶メモリ10に格納 する。

【0143】ステップ2215では、衝突物体37'を

面41に投影し、投影されたポリゴンの各画素領域毎に 得られる奥行き情報(z値)を、ステップ2214でデ ータが書き込まれている奥行き情報記憶メモリ10に書 き込んでいく。

26

【0144】ここで、投影されたポリゴンの奥行き情報 を書き込む際に、ステップ2214で得られたz値が、 ステップ2215で得られたz値よりも大きい場合、す なわち、被衝突物体61の遠い面から投影面41までの 距離が、衝突物体37の近い面から投影面41までの距 離よりも大きい場合にのみ、奥行き情報記憶メモリ10 のz値を書き換え、この書き換え処理を示すフラグを立 てる。

【0145】ステップ2216では、全てのポリゴンに 対する処理が終了したかどうかを判定する。

【0146】ステップ2217では、ステップ2215 で投影されたポリゴンに対する処理において、フラグが 立ったかどうかを調べ、フラグが立った場合には、当該 ポリゴンにより表わされる領域において、衝突物体と被 衝突物体とが衝突していると判定する。

【0147】ステップ2217で、フラグが立たない場 20 合には、ステップ2215へ戻り、全てのポリゴンにつ いてステップ2215、2216、2217を繰り返 し、被衝突物体を構成する全てのポリゴンに対してフラ グが立たない場合に限り、衝突なしと判定する。

【0148】本実施例によれば、マスク記憶メモリを用 いることなく、衝突物体あるいは被衝突物体を構成する ポリゴン毎に衝突の判定を行なうため、より高速に衝突 判定を実行することができる。

【0149】なお、一般的には、被衝突物体の方がポリ ゴン数が多く、上記2つの処理方法を比較すると、図2 2 (a) に示される処理の処理速度の方が大きい可能性 が高い。

【0150】次に、本発明を適用した、VRやゲームの システムなどのように、操作者が物体をリアルタイムで 移動させる場合に用いることができる衝突判定方法の実 施例について、いくつか説明する。

【0151】操作者が物体をリアルタイムに移動させる 場合、システムにおいて、物体の移動データは離散的に サンプリングされる。操作者に違和感のないリアルタイ ム環境を実現するシステムの場合、一般的には、サンプ リングされるデータの時間間隔は短く、物体は直線運動 あるいは同一の回転軸で回転していると近似しても差し 支えない。このような近似を用いる場合には、投影面の 位置を後述するような方法で選ぶことにより、上記図1 9の実施例のように、移動過程全てを投影し、衝突判定 を行わなくてもよい。

【0152】以後の説明では、物体の移動とは、1サン プリングサイクルに移動する移動量、物体の移動先と は、1サンプリングサイクル後の位置であるとする。投 構成するポリゴン毎に、投影面41に近い方の面を投影 50 影面の位置の設定方法に関しては、いくつかの方法があ

るのでそれぞれについて、説明する。

【0153】本発明を適用した、衝突物体が平行移動する場合の衝突判定方法の実施例を、図23、図24を用いて説明する。なお、本実施例の処理の流れを示す図23においては、図7の処理の流れと同じ処理については、同じステップ番号を付し、詳細な説明を省略する。

【0154】本実施例の衝突判定方法では、図23に示すように、ステップ25で衝突物体の形状データを入力し、続いて、ステップ141で衝突物体の移動データの入力を行う。移動データは、ジョイスティック20、デ 10ータグローブ21、キーボード22等で構成される各種入力装置19(図1参照)を介して、1サンプリングサイクル毎に入力される。

【0155】次に、入力された移動データをもとに、移動方向ベクトルを算出し(ステップ142)、さらに、衝突物体の移動先の位置を計算する(ステップ143)。

【0156】例えば、図24のように、初期状態(時間 t0)での衝突物体の位置(始点位置)を152とする。各種入力装置19より、移動速度や移動方向などの移動量が入力されたものとすると、ステップ142では、入力された移動量に基づき、移動方向ベクトル156が算出される。次に、ステップ143では、座標変換回路9(図1参照)により、衝突物体152の移動後の位置(終点位置151)、すなわち、時間 t0から1サンプリングサイクル時間後の位置が求められる。

【0157】ステップ144では、移動後の衝突物体151に接し、移動方向ベクトル156に垂直で移動方向 先側に位置するように、衝突物体物体用投影面153を 生成する。次に、ステップ27及び29では、この衝突 物体用投影面153に衝突物体を投影し、衝突物体マスクDmを生成する。なお、これらのステップでは、図7でのステップ27~29の処理が実行されるものとする。以上の処理により得られる、衝突物体マスクの値は、図24に示される領域155のようになる。

【0158】ステップ145では、始点位置の衝突物体 152に接し、ステップ142で得られた移動方向ベクトル156に垂直で、移動方向とは逆方向側に位置するように被衝突物体用投影面154を生成する。

【0159】ステップ32及び34では、以上で生成された衝突物体用投影面153及び被衝突物体用投影面154に挟まれる空間に存在する被衝突物体157を、被衝突物体用投影面154に平行投影し、被衝突物体マスクDsを生成する。なお、これらのステップでは、図7のステップ32~34の処理が実行されるものとする。以上の処理により得られる被衝突物体マスクの値は、領域158のようになる。

【0160】ステップ35では、生成された被衝突物体マスクの値が0かどうか、すなわち、衝突物体用投影面153と被衝突物体用投影面154とに挟まれる空間に 50

被衝突物体が存在するかどうかを判定し、存在しない場合には、衝突しないとの判定をする。

【0161】被衝突物体が両投影面の間に存在する場合には、ステップ30へ進み、衝突物体マスク155と被衝突物体マスク158との衝突判定を、上記図7に示された静止状態の実施例での衝突判定と同様に行う。

【0162】図24に示されるような、始点位置152 から終点位置151へ移動する衝突物体と被衝突物体1 57との配置の例では、生成された衝突物体マスクと被 衝突物体マスクの関係では、上記数4の関係を満足する 領域159が存在する。従って、この場合、衝突物体と 被衝突物体は衝突すると判定される。

【0163】図24に示される平行移動の例では、始点位置152及び終点位置151のいずれにおいても、衝突物体と被衝突物体157とは衝突していない。従って、移動を考慮せずに衝突判定を行うと衝突しないと判定される。

【0164】しかし、本実施例のように移動物体の始点 と終点との位置を考慮して投影処理を行い、衝突物体マ スク及び被衝突物体マスクを生成し、これらマスクを用 いて衝突判定を行うことにより、上記のような誤判定は なくなる。

【0165】本実施例によれば、衝突物体が平行移動する場合においても、衝突判定が可能となる。

【0166】次に、衝突物体が回転のみを行う場合の衝突判定方法の実施例について、図25、図26を用いて説明する。ここで、図25は移動物体が回転移動する例(回転平面に対して垂直な視点から見た図)を示し、図26は衝突物体マスクの生成の過程の例を示す。

【0167】衝突物体は、初期状態において図25に示す始点位置161にあり、当該衝突物体と共に回転移動する基準線は、初期状態において168の位置にあるものとする。衝突物体に対する回転移動すべき回転量162が入力装置19により入力されると、衝突物体は終点位置163の位置に、その基準線は169の位置に回転移動される。

【0168】ここで、回転移動前の基準線168と、移動後の基準線169との、2つの直線により生成される平面を回転平面とする。図25はこの回転平面に垂直な視点から見た図である。

【0169】本実施例の衝突判定方法は、上記図24の 実施例と基本的には同じであるが、衝突物体マスク及び 被衝突物体マスクの生成方法が異なる。以下では、衝突 物体が回転する場合に適用できるマスクの生成方法の例 を説明する。

【0170】衝突物体マスクの生成方法を説明する。

【0171】最初、上記回転平面に垂直で、始点位置161にある移動前の衝突物体、及び終点位置163にある移動後の衝突物体のどちらも切断せず、始点位置161あるいは終点位置163に接するように、衝突物体用

(16)

投影面164を生成する。

【0172】この衝突物体用投影面164を用いて、始点位置161にある回転前の衝突物体を視線方向165 へ平行投影する。平行投影により生成された奥行き情報 zの値は、図26に示す領域171となる。続けて、終点位置163にある回転後の衝突物体を、同じように、 衝突物体用投影面164へ視線方向165に沿って投影 する。投影された図形の奥行き情報zの値は、領域172となる。

【0173】ここで、回転前の衝突物体よりも近い位置 10 にある画素領域の奥行き情報 z だけを、奥行き情報記憶メモリ10の画素領域毎に書き換えらるものとすると、奥行き情報記憶メモリ10に記憶される奥行き情報として、領域173が構成される。これにより、回転前と後で衝突物体用投影面164に一番近い奥行き情報の値から構成される衝突物体マスクが生成される。これが、回転時の衝突物体マスクDmとなる。

【0174】次に、被衝突物体マスクの生成方法を説明する。

【0175】最初、衝突物体用投影面164に平行で、かつ、始点位置161にある移動前の衝突物体、及び終点位置163にある移動後の衝突物体のどちらも切断せず、始点位置161あるいは終点位置163にある衝突物体に接するように、被衝突物体用投影面166を生成する。

【 0 1 7 6】生成された衝突物体用投影面 1 6 4 と被衝突物体用投影面 1 6 6 とに挟まれる空間に存在する被衝突物体を、被衝突物体用投影面 1 6 6 へ平行投影し、静止状態の場合と同様な手法で被衝突物体マスク D s を生成する。

【0177】以上のようにして、生成された衝突物体マスクと被衝突物体マスクとを用いて、静止状態の場合と同様に衝突判定を行うことにより、回転する衝突物体に対して衝突判定を行なうことが出来る。

【0178】本実施例によれば、衝突物体が回転する場合においても、衝突判定が可能となる。

【0179】また、本実施例のように衝突物体を回転移動する場合には、衝突物体マスクと被衝突物体マスクと を1対だけを用いると、衝突判定が正しく行われず、実際には衝突しない場合でも、衝突すると誤判定する場合がある。

【0180】例えば、図25のように衝突物体用投影面 164の投影方向が165の一方向である場合、衝突物 体用投影面164から見える部分については正しく判定 されるが、領域170のように見えない部分に被衝突物 体がある場合でも、上記1方向からの投影では「衝突す る」と誤判定する。

【0181】これは衝突物体を平行移動する場合、移動 後の衝突物体が移動前の衝突物体よりも後ろにくること はないが、回転移動の場合には起こりうるためである。 【0182】そこで、例えば、図17の実施例のように、複数の視線方向から見たマスクを利用する構成としても良い。すなわち、衝突物体用投影面164へ視線方向165に沿って衝突物体を投影して、上記と同様に回転する衝突物体に対する第1の衝突物体マスクを生成した後で、さらに、新たな衝突物体用投影面として投影面166を設定し、この投影面166に対して回転する衝突物体を視線方向167の方向に投影して、第2の衝突物体マスクを生成し、これら第1および第2の衝突物体マスクを用いて、衝突判定を行なう。

【0183】このような構成によれば、回転移動する衝 突物体の場合においての、衝突判定の精度を向上させ、 誤判定を少なくすることができる。

【0184】次に、衝突物体が平行移動及び回転移動を 行う場合における、衝突判定方法の実施例について、図 27、図28を用いて説明する。

【0185】本実施例では、予め設定した1サンプリングサイクルに一度、各種入力装置19を通して、衝突物体の平行移動速度および回転速度等の移動情報を併せて入力する。したがって、一般的に、回転してから平行移動するのか、あるいは平行移動してから回転しているのかについての情報を得ることは難しい。

【0186】例えば、図27に示すように、任意のサンプリングサイクルの初期状態において、衝突物体が始点位置180に位置し、移動後には終点位置184へ移動するものとする。すると、1サンプリングサイクルに1度しか移動情報をサンプリングしないため、始点位置180と終点位置184との間における、衝突物体の詳細な移動過程はわからない。

30 【0187】このため、始点位置180から方向185に沿って平行移動して位置183へ移動し、その場で回転して終点位置184へ移動したとも考えられるし、また、始点位置180の位置で回転して、位置181に移動し、その後で終点位置184へ方向185に沿って平行移動したとも考えられる。さらに、微少な平行移動や回転移動を繰り返すなどの、その他の移動過程も考えられる。

【0188】したがって、衝突物体の全ての移動過程について考慮するのは困難である。そこで、本実施例で40 は、平行移動及び回転移動の両方を考慮して衝突判定する。具体的には、以上のような衝突物体の移動状態の場合でも用いることができる衝突物体マスクの生成する。【0189】なお、本実施例で想定する衝突物体の移動過程とは必ず一致することにはなら

過程は、実際の移動過程とは必ず一致することにはならず、このため、衝突しないのに衝突したと判定される場合も生じるがこれはやむをえないとする。

【 0 1 9 0 】 本実施例の衝突物体マスクの生成方法を説明する。

【0191】衝突物体用投影面188は、図27に示す 50 ように、上述した衝突物体が平行移動する場合と同様 に、平行移動方向ベクトル185に垂直で、衝突物体の 終点位置184において、移動物体の回転の無い状態で の位置183、及び回転のある状態の位置(終点位置1 84) にある衝突物体の形状を切断せず、かつ、位置1 83あるいは184に接するように設定する。

【0192】この衝突物体用投影面188に、位置18 4及び183にある衝突物体を投影する。これは、位置 183及び184が、衝突物体が終点位置184の近傍 で占有する可能性のある領域であり、この二つを用いて 衝突物体マスクを用いることにより、二つの状態での衝 10 突判定が可能となるためである。

【0193】このとき生成される衝突物体マスクは、図 28に示すようになる。本図において、衝突物体が位置 183にあるとして生成された奥行き情報の値が領域1 93、衝突物体が位置184にあるとして生成された奥 行き情報の値が領域195であり、この二つの領域を重 ね合わせた、図中太い実線で囲まれた領域が、最終的に 得られる衝突物体マスク194となる。

【0194】被衝突物体マスクは、衝突物体の初期状態 で回転する可能性を考慮して、始点位置180あるいは 20 始点位置180で回転した場合の位置181のいずれか に接する位置189に、被衝突物体用投影面189を置 き、さらに、衝突物体用投影面188と被衝突物体用投 影面189との間に挾まれる空間に存在する被衝突物体 を投影して生成する。

【0195】生成された衝突物体マスクと被衝突物体マ スクとを用いての衝突判定は、上述した静止状態での衝 突判定方法と同じ方法により実行することができる。

> |mx|>mth or |my|>mth or |mz|>mth or |rx|>rth or |ry|>rth or |rz|>rth

上記数6が成立する場合、すなわち"真"であれば、移 動の自由度の6軸のなかで、少なくとも1軸は動いてい ることを意味する。したがって、衝突物体は移動してい ると判定する。また、上記数6が成り立たず、"偽"で あれば、移動物体は静止していると判定する。

【0202】"偽"の場合には、ステップ214へ進 ※

 $|mx| \le mth$  and  $|my| \le mth$  and  $|mz| \le mth$ 

上記数7が成立し、"真"であれば衝突物体は平行移動 を行っていないと判定でき、従って、回転運動のみを行 っていると判定する。回転のみを行っていると判定され 40 た場合には、ステップ215へ進み、例えば図25の実 施例で用いられたような、衝突物体が回転だけする場合 におけるマスクの生成方法により、衝突物体マスクおよ★

|rx|≤rth and |ry|≤rth and |rz|≤rth

上記数8が成立し、"真"であれば衝突物体は回転して おらず、従って、衝突物体は平行移動のみを行っている と判定する。平行移動のみを行っていると判定された場 合には、ステップ216へ進み、例えば図23の実施例 で用いられたような、衝突物体が平行移動のみを行って

\*【0196】本実施例によれば、平行移動及び回転移動 を行なう状態にある衝突物体に対じて衝突判定を行うこ

32

【0197】次に、本発明による衝突判定方法におい て、衝突物体の移動情報に応じて、衝突物体マスクおよ び被衝突物体マスクの生成方法を切り替えることができ る、衝突判定方法の実施例について、図29を用いて説

【0198】上述したいくつかの衝突判定方法の実施例 で示したように、衝突物体の移動状態により、それぞれ に適したマスクの生成方法がある。したがって、静止状 態も含めた、衝突物体の移動形態に応じて、マスクの生 成方法を選択することにより、より精度の高い衝突判定 を行うことができる。

【0199】本実施例におけるマスクの生成方法の選択 処理では、図29に示すように、ステップ210で、衝 突物体の移動情報を入力し、衝突物体の移動形態を判定 する。例えば、入力される情報が、1サンプリングサイ クルの移動量であり、その自由度は6軸とする。さら に、平行移動を(mx, my, mz)、回転移動を(r x, ry, rz)とする。また、mthを、平行移動し ているか静止しているかの閾値、rthを、回転してい るか静止しているかの閾値とする。

【0200】ステップ211では、以下の式を用いて、 衝突物体が移動しているか、静止しているかの判定を行

[0201]

(数6)

※み、例えば図7の実施例で用いられたような、静止状態 でのマスクの生成方法によりマスクを生成する。

【0203】一方、移動していると判定された場合に は、ステップ212へ進み、この衝突物体の移動が回転 移動のみかどうかを、以下の式により判定する。

[0204]

(数7)

★び被衝突物体マスクを生成する。

【0205】一方、上記数7が成り立たず、"偽"と判 定された場合には、ステップ213へ進み、衝突物体の 移動が平行移動だけによるものかどうかを、以下の式を 用いて判定する。

[0206]

(数8)

スクおよび被衝突物体マスクを生成する。

【0207】ステップ213で、上記数8が成り立た ず、"偽"と判定された場合には、平行移動及び回転の どちらも行っていると判定する。この場合には、ステッ プ217へ進み、例えば図27の実施例で用いられたよ いる場合におけるマスクの生成方法により、衝突物体マ 50 うな、平行移動及び回転移動する場合のマスクの生成方

(18)

法により、衝突物体マスクおよび被衝突物体マスクを生成する。

【0208】ステップ218では、上記したステップ214、215、216、及び217のいずれかで、衝突物体の移動形態に応じた条件の下でつくられた、衝突物体マスクと被衝突物体マスクとが比較され、上述した例えば図7の実施例のステップ35、36での処理と同様な処理により衝突判定が行なわれる。

【0209】最後に、ステップ219では、得られた判定結果を出力する。

【0210】本実施例によれば、衝突物体の移動形態に 応じて適切なマスクの生成方法を選択できるので、より 精度のよい衝突判定ができる。

【0211】さらに、本実施例によれば、衝突物体の移動形態を特定するため、ある移動形態に特有な処理を省くことができ、その結果、より高速にマスクを生成することができる。

【0212】次に、衝突物体が直線掃引体の場合に用いることができる衝突判定方法の実施例について説明する。ここで、直線掃引体とは、パイプ、角材、直線状に 20 張られたロープ等のように、ある直線に沿って、ある図形を掃引した場合に生成される図形を指す。

【0213】最初に、衝突物体が直線掃引体の場合におけるマスクの生成方法を、図30を用いて説明する。

【0214】衝突物体が、直線掃引体の一例としてのパイプ221である場合、図30に示すように、その一方の端面に衝突物体用投影面222を置き、図中矢印で示される投影方向へ投影する。この投影処理により、パイプ221の側面に衝突する、被衝突物体をすべて見ることが出来る。

【0215】より具体的には、図31に示すように、パイプ221の中心軸234に垂直で、パイプ221の一端に接するように衝突物体用投影面222を設定し、この衝突物体用投影面222を用いて、衝突物体マスクを生成する。さらに、被衝突物体用投影面223を、パイプ221の、衝突物体投影面222を配置した反対側の一端に接するように配置する。この被衝突物体用投影面223に被衝突物体を投影し被衝突物体マスクを生成する。

【0216】本実施例での衝突判定の方法について説明する。例えば、図32に示すように、被衝突物体241がパイプ221に衝突している場合を考える。このとき、被衝突物体用投影面223から衝突物体用投影面222を見ると、図33に示すように、被衝突物体241がパイプ221に衝突し、その中に侵入する様子が映る。ここで、円251は、被衝突物体用投影面223から見た場合のパイプ221の投影図形である。なお、実際にマスクを生成する場合には、被衝突物体用投影面に衝突物体であるパイプ221は投影しない。

【0217】上記のような投影面222、223を用い 50 とをグラフィック画像で表示し、衝突すると判定された

ることで、図34に示されるような、衝突物体マスク261及び被衝突物体マスク263が生成される。

【0218】本実施例の場合には、衝突物体マスク26 1と被衝突物体マスク263が262で重なっていることが、各マスクの奥行き情報から判明し、衝突点を特定することができる。

【0219】本実施例によれば、直線掃引体の形状特性 に応じたマスクの生成方法を用いるため、より精度良く 効率的にマスクを生成することができ、さらに、精度良 く効率的衝突判定ができる。

【0220】次に、本発明による衝突判定方法において、衝突物体の形状に応じて、マスクの生成方法を切り替えることができる衝突判定方法の実施例を、図35を用いて説明する。

【0221】本実施例におけるマスクの生成方法の選択処理では、例えば、衝突物体形状メモリ6(図1参照)から衝突物体の形状データを読みだす際に、衝突物体の形状が直線掃引体であるかどうかを判定する(ステップ271)。衝突物体が直線掃引体であるかの情報は、例えば形状入力時に形状情報の一部にフラグを立てておき、これを検出することにより、判定することができる。

【0222】衝突物体が直線掃引体であれば、ステップ272へ進み、上述した直線掃引体の場合のマスクの生成方法により、衝突物体マスクおよび被衝突物体マスクを生成する。

【0223】衝突物体が、直線掃引体以外の形状である場合には、ステップ237へ進み、例えば図7の実施例で説明したような、マスクの生成方法により、衝突物体30 マスクと被衝突物体マスクとを生成する。

【0224】また、ステップ273において、例えば図29の実施例で説明したように、衝突物体の移動形態に応じて、マスクの生成方法を切り換える構成としても良い。

【0225】最後に、ステップ274で、上記ステップ272あるいは273で生成した衝突物体マスク及び被衝突物体マスクを比較し、衝突判定が行なわれ、ステップ275で判定結果を出力する。

【0226】本実施例によれば、衝突物体の形状に応じて、マスクの生成方法を切り替えることにより、より効率的に衝突判定を実行できる。

【0227】次に、本発明を適用した衝突判定方法における、判定結果の表示方法の例をいくつか説明する。

【0228】衝突判定結果の表示においては、衝突物体と被衝突物体との衝突状態あるいは被衝突状態が明確に示されれば良く、以下に説明する様々な方法で表示することが出来る。

【0229】衝突判定結果は、例えば図36に示すように、判定対象となる衝突物体361と被衝突物体362 とながラフィック画像で表示し、衝突せると判定された

20

場合には、例えば図形363のような衝突したことを示す所定の図形を、衝突している領域の位置に対応して表示する。より具体的には、所定の方法で設定された衝突領域の代表点を中心に半透明の球を描くか、または、線画で球を描くようにする。

【0230】また、衝突物体及び被衝突物体を表示する代わりに、いずれか一方のマスク371を、例えば図37のように示し、衝突すると判定された場合には、衝突領域の代表点373を中心として半透明の球または円等の図形363を生成して、表示する。なお、代表点373としては、例えば、衝突物体マスクと被衝突物体マスクとを画素領域毎に比較する場合のスキャン方向372において、最初に、見つけられた衝突点を用いることが出来る。

【0231】また、衝突物体及び被衝突物体を、例えば 図15に示すように表示し、衝突して減り込んでいる領域が明確になるように、一方の物体あるいは両方の物体 を半透明として表示したり、またはワイヤーフレーム表 示を用いる。また、同図に示すように、衝突物体マスク および被衝突物体マスクを表示する場合でも、同様に、 一方のマスクあるいは両方のマスクを、半透明として表 示したり、ワイヤーフレーム表示により表示すること で、衝突領域を明確にすることが可能となる。

【0232】次に、衝突して減り込んでいる領域の奥行き情報を用いて、衝突領域と減り込みの量とを併せて表示する例について、図38、図39、図40を用いて説明する。

【0233】本例では、図39に示すような処理の流れに沿って表示を行う。すなわち、衝突ありと判定された場合(ステップ391)には、ステップ392で、衝突領域と判定された領域において、マスク381の画素領域382の大きさを上面あるいは底面とし(図38

(a) 参照)、(Ds(n,m)-Dm(n,m))を長さとする 直方体382aを画素領域ごとに生成する(図38

(b) 参照)。ここで、Dsは被衝突物体から投影面383までの画素領域毎の距離であり、Dmは衝突物体から投影面までの画素領域毎の距離である。また、W1、W2は画素領域の幅を示している。

【0234】次に、ステップ393で、生成した各直方体を、図38(b)に示すように、衝突物体投影面38 403からDm(n, m)だけ離れた位置に配置する。

【0235】最後に、ステップ394で、図40に示すように、衝突物体401を半透明で表示し、被衝突物体402と、衝突領域403に配置された上記直方体とを重ねて表示する。なお、直方体の表示に際しては、衝突物体あるいは被衝突物体と異なる色を用いて表示したり、点滅させる構成としても良い。また、処理を高速化するために、2つの直方体が互いに接している面などの、重なりあう平面を描かないようにする構成としても良い。

36 【0236】本例の衝突判定結果の表示方法によれば、 衝突した領域を操作者に明確に示すことができる。

【0237】本例では、衝突物体を半透明で表示するとしたが、衝突物体あるいは両物体を半透明あるいはワイヤーフレーム表示により表示する構成としても良い。

【0238】次に、衝突して減り込んでいる領域の奥行き情報を用いて、衝突領域と減り込みの量とを併せて表示する他の例について、図41、図42、図43を用いて説明する。

【0239】本例では、図42に示すような処理の流れに沿って表示を行う。すなわち、衝突ありと判定された場合(ステップ411)には、ステップ412で、衝突領域と判定された領域において、周知のラベル付け処理及び輪郭抽出処理を実行し、マスク381上の衝突領域382をグループ分けする(図42(a)参照)。

【0240】次に、ステップ413で、輪郭線内の画素 領域に対応する衝突物体マスク及び被衝突物体マスクで の値を頂点421とする多面体を生成して、それを上面 及び下面とする。ここで、頂点421の位置は、各画素 領域の中心点としている。さらに、ステップ414で、 輪郭線を頂点とする側面のパッチを生成する。

【0241】以上のようにして、図42 (a) の上面 図、図42 (b) の側面図に表わされるようなDs (n, m) 及びDm (n, m) を頂点とする多面体が生成される。 なお、衝突領域が複数ある場合には、各領域ごとに多面体を生成する構成とする。

【0242】最後に、ステップ415で、図40の例と 同様に、衝突物体を半透明で表示し、被衝突物体と、衝 突領域上に生成された多面体とを重ねて表示し、減り込 み領域を示す。

【0243】本例の衝突判定結果の表示方法によれば、 衝突領域の減り込みの程度に応じて形状が生成された多 面体を用いて、衝突物体と被衝突物体とが衝突した領域 を操作者に明確に示すことができる。

【0244】上述したいくつかの実施例によれば、通常の図形処理で行なわれる座標変換処理及び投影処理を利用することにより衝突判定ができるので、座標変換処理、投影処理を実行するICを含んで衝突判定装置の図形演算処理部を構成することで、より高速に衝突判定ができるといった効果がある。

【0245】さらに、上述した実施例によれば、投影面を増やすことにより複雑な形状でも衝突判定ができると共に、投影処理ができる形状であれば、いかなる形状であれ全て同様な方法で衝突判定ができるので、衝突判定方法に用いるアルゴリズムの単純化が可能となるといった効果もある。

#### [0246]

【発明の効果】本発明によれば、静止状態あるいは移動 状態にある、物体と物体との衝突判定を行なうことがで きる衝突判定方法及び装置を提供することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による衝突判定装置の一実施例の構成を 示すブロック図。

【図2】本発明による衝突判定方法の一実施例における 処理の流れを示すチャート図。

【図3】衝突物体マスクの生成方法を示す説明図。

【図4】被衝突物体マスクの生成方法を示す説明図。

【図5】衝突しない場合の衝突物体マスクと被衝突物体マスクとの関係を示す説明図。

【図6】衝突する場合の衝突物体マスクと被衝突物体マスクとの関係を示す説明図。

【図7】衝突判定方法の他の実施例における処理の流れ を示すチャート図。

【図8】衝突物体の形状例を示す正面図、側面図、及び ト面図

【図9】衝突物体用投影面への投影方法、及び衝突物体マスクの生成方法を示すための説明図。

【図10】被衝突物体用投影面への投影方法、及び被衝突物体マスクの生成方法を示すための説明図。

【図11】被衝突物体の形状例を示す正面図、側面図、 及び上面図。

【図12】衝突物体マスクでの與行き情報(距離)を示す説明図。

【図13】被衝突物体マスクでの奥行き情報(距離)を 示す説明図。

【図14】衝突しない場合の衝突物体マスク及び被衝突物体マスクの関係を示す説明図。

【図15】衝突する場合の衝突物体マスク及び被衝突物体マスクの関係を示す説明図。

【図16】図16 (a):衝突物体用投影面と被衝突物 30 体用投影面とを衝突物体に接しないように生成した場合の投影面の位置関係を示す説明図。

図16(b):衝突物体用投影面と被衝突物体用投影面とを衝突物体に接するように生成した場合の投影面の位置関係を示す説明図。

【図17】衝突しない場合の衝突物体マスクと被衝突物体マスクとの関係を示す説明図。

【図18】衝突する場合の衝突物体マスクと被衝突物体マスクとの関係を示す説明図。

【図19】衝突物体が移動する場合の衝突物体マスク及 40 び被衝突物体マスクの生成方法の一例を示す説明図。

【図20】衝突する場合での衝突物体マスクと被衝突物体マスクとの関係を示す説明図。

【図21】衝突判定方法の他の実施例における処理の流れを示すチャート図。

【図22】図22(a): 衝突判定方法の他の実施例における処理の流れを示すチャート図。

図 2 2 (b): 衝突判定方法の他の実施例における処理の流れを示すチャート図。

38 【図23】衝突物体が平行移動する場合の衝突判定方法 における処理の流れを示すチャート図。

【図24】平行移動時のマスクの生成方法及び衝突判定 方法の一例を示す説明図。

【図25】衝突物体が回転する場合の投影面の設定方法 を示す説明図。

【図26】衝突物体が回転する場合のマスクの生成方法 を示す説明図。

【図27】衝突物体が移動及び回転する場合での投影面 10 の設定方法を示す説明図。

【図28】終点方向に衝突物体用投影面を置いた場合の 衝突物体マスクの生成方法を示す説明図。

【図29】入力情報によりマスクの生成方法の切り替える場合の衝突判定方法における処理の流れを示すチャート図

【図30】直線掃引体の場合のマスクの生成方法を示す 説明図。

【図31】直線掃引体の場合での投影面の設定方法を示す説明図。

20 【図32】直線掃引体の場合での衝突判定方法を示す説明図。

【図33】被衝突物体用投影面から見た衝突物体を示す 説明図。

【図34】直線掃引体の場合の衝突物体マスク及び被衝 突物体マスクの関係を示す説明図。

【図35】衝突物体の形状によりマスクの生成方法を切り換える場合の衝突判定方法における処理の流れを示すチャート図。

【図36】衝突領域の表示の例を示す説明図。

0 【図37】衝突領域の表示の他の例を示す説明図。

【図38】図38 (a):衝突領域の表示の他の例を示す説明図。

図38(b): 衝突領域の表示の他の例を示す説明図。

【図39】衝突領域の表示における処理の流れを示すチャート図。

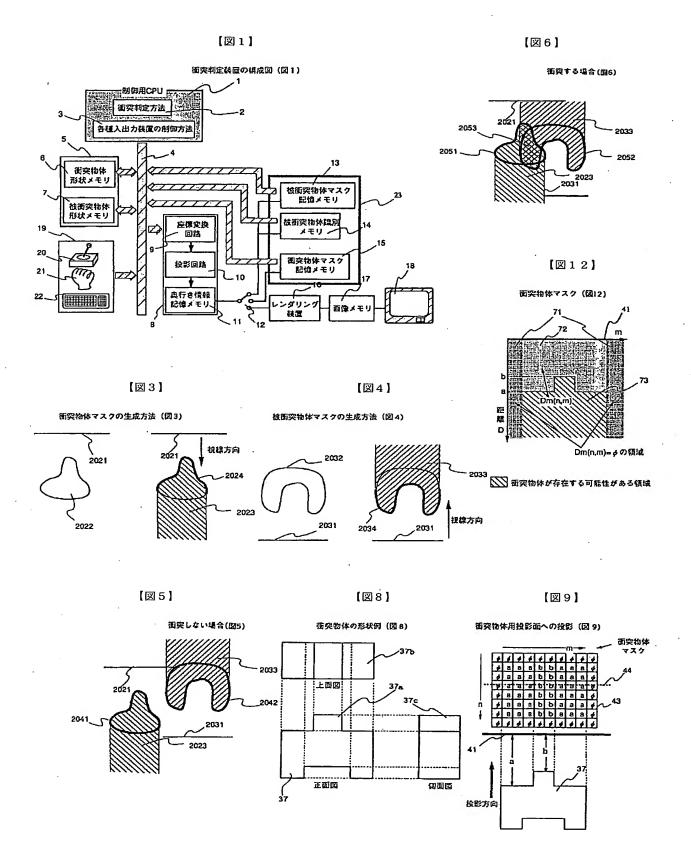
【図40】衝突領域の表示の他の例を示す説明図。

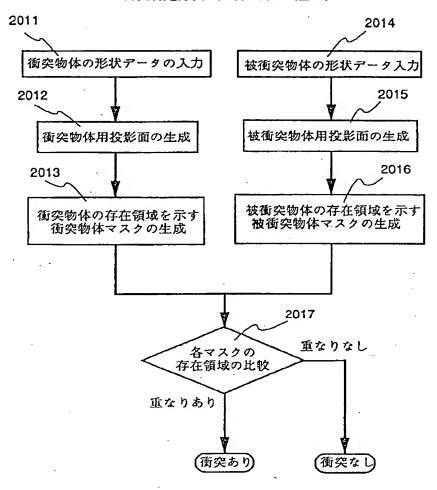
【図41】衝突領域の表示における処理の流れを示すチャート図。

【図42】図42(a):衝突領域の表示の他の例を示す説明図。

図42(b):衝突領域の表示の他の例を示す説明図。 【符号の説明】

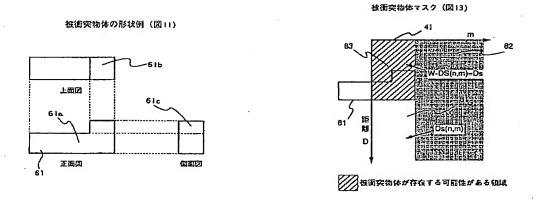
1:制御用CPU、2:衝突判定方法、3:各種入出力装置の制御方法、6:衝突物体形状メモリ、7:被衝突物体形状メモリ、7:被衝突物体形状メモリ、9:座標変換回路、10:投影回路、11:奥行き情報記憶メモリ、15:衝突物体マスク記憶メモリ、13:被衝突物体マスク記憶メモリ、14:被衝突物体職別メモリ、23:マスクメモリ群。



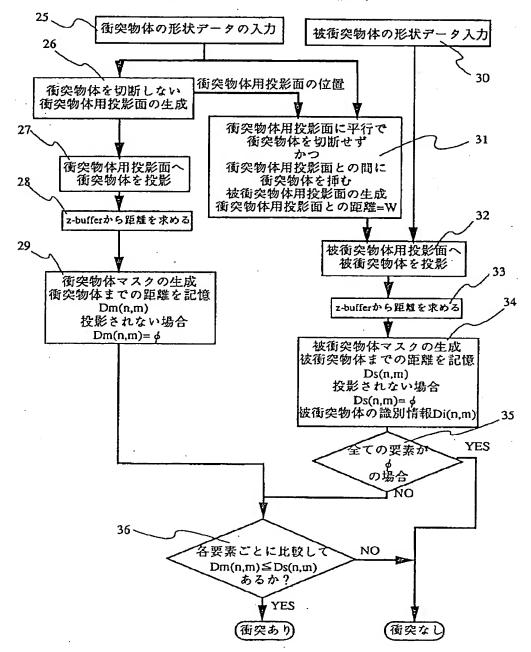


【図11】

【図13】



【図7】 衝突判定方法の処理の流れ(図7)



【図10】 【図14】 衝突物体と被衝突物体が衝突しない例(図14) 被衝突物体用投影面への投影 (図10) 投影方向 【図16】 衝突物体用投影面と被衝突物体用投影面を 衝突物体に接するように 生成した場合の実施例 (図16) 【図15】 衝突物体と被衝突物体が衝突する例(図15) 倒面図 傾面図 上面図 上面図 (b) (a)

【図25】

【図18】

【図1.7】

【図33】

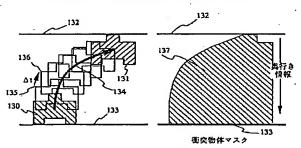
**拡衝突物体用投影面から見た衝突物体 (図33)** 

衝突物体と核衝突物体が衝突しない例(図17) 123

【図19】

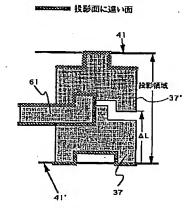
【図20】

衝突物体が移動する場合の 衝突物体マスク及び被衝突物体マスクの生成方法(図19)



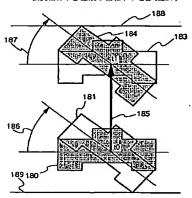
街突物体と披笛突物体とが衝突する例(図20)

200008 投影面に近い面



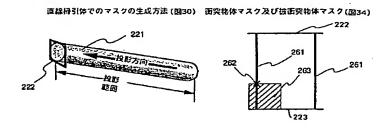
【図27】

街突物体が移動及び回転する場合(図27)



【図30】

【図34】



【図21】

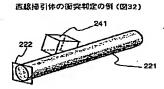
【図37】

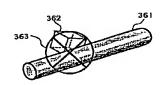
街突領域の表示例(図37)

#### 衝突物体が移動する場合の衝突判定方法での処理の流れ(図21) - 2101 衝突物体の変位より投影する投影面の位置 クリッピング面の位置を求める - 2102 投影方向を設定する - 2103 奥行き情報記憶メモリの初期化 <sub>2104</sub> 投影面へ被衝突物体の投影面に遠い面を投影 -2105 投影面のz値を被衝突物体マスクNo1として記憶 -2106 奥行き情報記憶メモリの初期化 ~ 2107 投影面へ衝突物体の投影面に近い面を投影 ~2108 投影面のz値を衝突物体マスクNo1として記憶 2109 被衝突物体マスク No1と衝突物体マスクNo1の比較 衝突なし による衝突判定 衝突あり 2110 奥行き情報記憶メモリの初期化 2111 投影面へ被衝突物体の投影面に近い面を投影 - 2112 投影面のz値を被衝突物体マスクNo2として記憶 2113 奥行き情報記憶メモリの初期化 -2114 投影面へ衝突物体の投影面に遠い面を投影 2115 投影面のz値を被衝突物体マスクNo2として記憶 2116 被衝突物体マスク No2と衝突物体マスクNo2の比較 衝突なし による衝突判定 衝突あり -2118 . -2117 衝突なし 衝突あり

[図32]

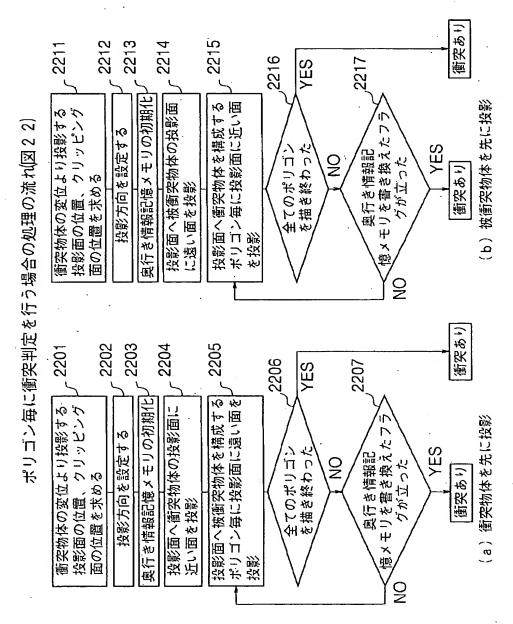
【図36】



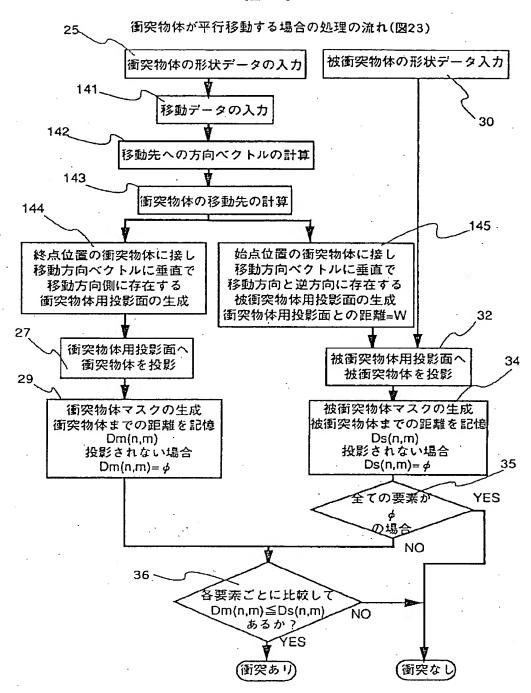


衝突領域の表示例(図36)

【図22】

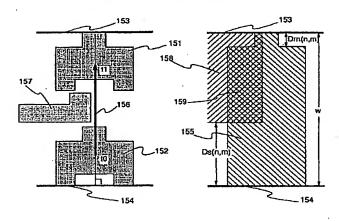


【図23】



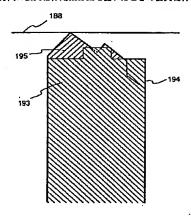
【図24】

衝突判定のようすを示す説明図 (図24)



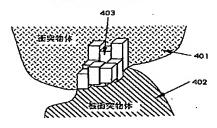
【図28】

終点方向に衝突物体用投影面を聞いたときの衝突物体マスク(図28)



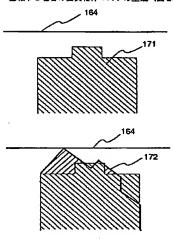
【図40】

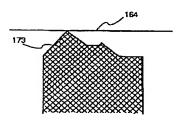
衝突領域の表示例(図40)



[図26]

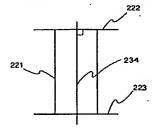
回転する場合の衝突物体マスクの生成(図 26 )



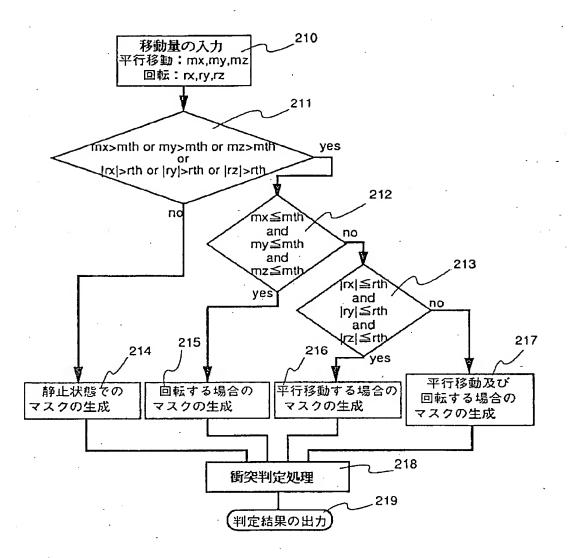


[図31]

直線掃引体の衝突判定を行う場合の各投影面の位置(図31)

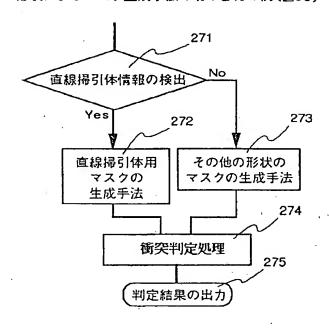


【図29】 入力情報によるマスク生成方法の切り替えの例(図29)



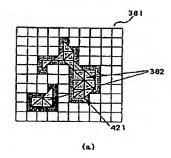
【図35】

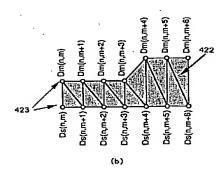
形状によるマスク生成手法の切り替えの例(図35)



【図42】

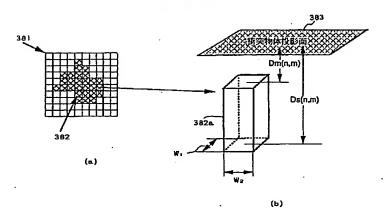
衝突領域の例(四42)





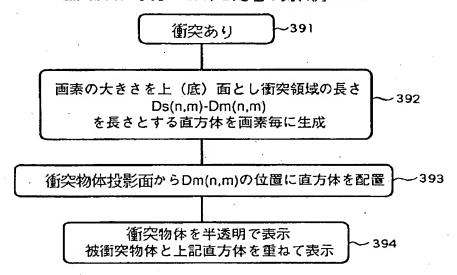
【図38】

衝突領域の表示例(図38)



【図39】

## 衝突領域の表示における処理の流れ例(図39)



【図41】

## 衝突領域の表示における処理の流れの例(図41)

